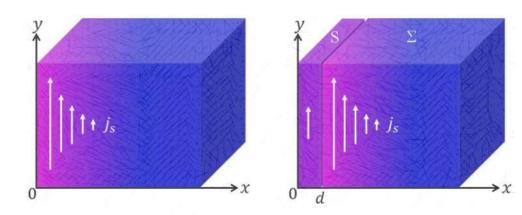
OHO2024

超伝導加速空洞における 積層薄膜技術の原理と最前線

KEK iCASA 久保 毅幸

くぼ たかゆき



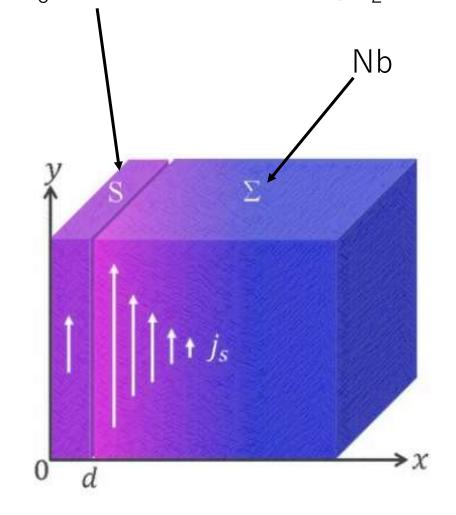
積層薄膜構造は、

- 土台となるバルクの超伝導体(∑)の上に
- 10 nm程度の**薄い絶縁層(I)** を挟んで
- 100 nm程度の厚みの**超伝導薄膜(S**)

を載せた構造 (SIΣ構造)である。

超伝導加速空洞の内面にこの構造を導入することで加速性能の大幅な向上が可能になると期待されている。

Nb₃Sn, NbN, NbTiN, MgB₂ etc



この講義では、積層薄膜構造のアイデアを「最短距離」で理解することを目指す。

● 超伝導の予備知識は要求しない。

この講義では、積層薄膜構造のアイデアを「最短距離」で理解することを目指す。

- 超伝導の予備知識は要求しない。
- 積層薄膜構造のエッセンスは、超伝導の最も初等的な理論、ロンドン理論だけで理解できる。補足のため、BCS理論に基づくもう少し定量的な結果も同時に(天下り的に)与えるよう努める。

この講義では、積層薄膜構造のアイデアを「最短距離」で理解することを目指す。

- 超伝導の予備知識は要求しない。
- 積層薄膜構造のエッセンスは、超伝導の最も初等的な理論、ロンドン理論だけで理解できる。補足のため、BCS理論に基づくもう少し定量的な結果も同時に(天下り的に)与えるよう努める。
- 内容は、詰め込みすぎないよう絞り込んだ。代わりに、講義中、 実際に手を動かして簡単な計算(ロンドン方程式を解いたり次 元を確認したり)をしてもらう時間を作ります。当てたりしないので安心して気楽にやって下さい!

● スライド左上に | 補足 | と書かれているページは**本講義のレベルを超えた詳細な計算を必要とする部分**なので、雰囲気だけ分かってもらえれば良いと思っています。

● スライド左上に [補足] と書かれているページは**本講義のレベルを超えた詳細な計算を必要とする部分**なので、雰囲気だけ分かってもらえれば良いと思っています。

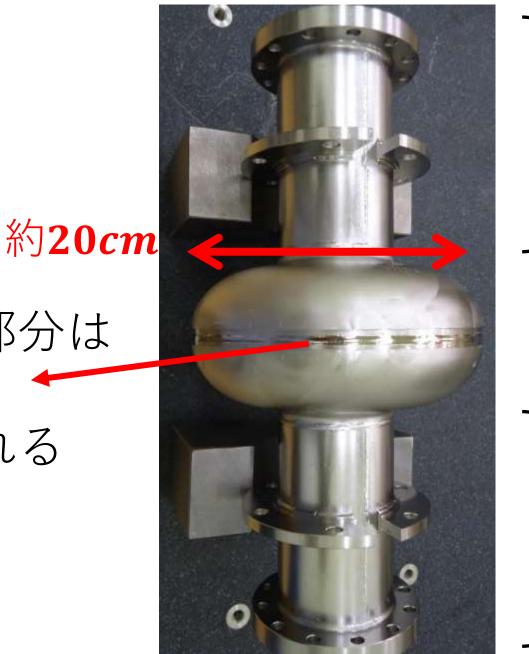
● 途中、英語ばかりのスライドが混じっているところがありますが、それらは、2018年に北京で行った講義のスライドを貼り付けているところです。興味のある方は、ASSCA2018(@北京)の講義スライドも覗いてみて下さい。積層薄膜の解説は行っていませんが、他の話題について詳しく解説しています。

もくじ

- 1.はじめに
- 2.超伝導加速空洞概観
- 3.超伝導の基本と空洞性能の限界
- 4.積層薄膜構造

- 「加速空洞」:真空の容器に数百MHzから数GHz程度の電磁波を入れ、 その電場成分を使って荷電粒子を加速する装置。
- 「超伝導」: 詳しくは次章で説明する。当面の間は、物質が「超」を付けたくなる程に良い電気伝導率を示す現象だと思っておけば良い(直流では無限、マイクロ波など交流下では有限であるが、それでも数百MHzや数GHz程度であれば「超」を付けるに値する伝導率を示す)。
- 「超伝導加速空洞」:上の2つの言葉を組み合わせただけ。(少なくとも内壁が)超伝導を示す物質から作られた加速空洞のこと。

電子・陽電子加速用ニオブ製1.3GHz楕円空洞

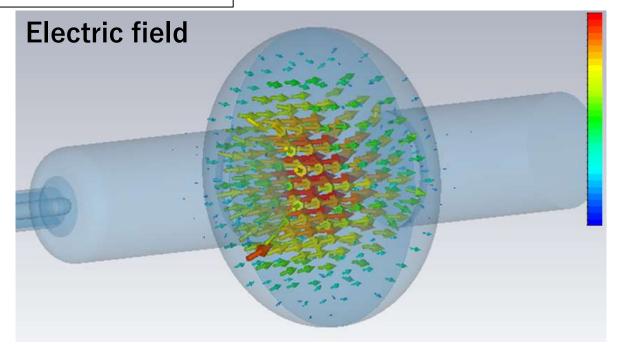


ビームパイプ

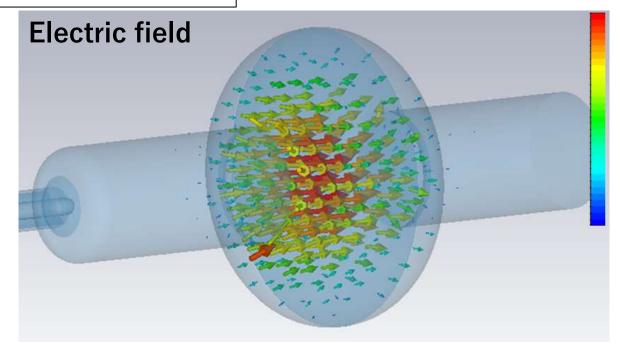
セル (楕円部分)

ビームパイプ

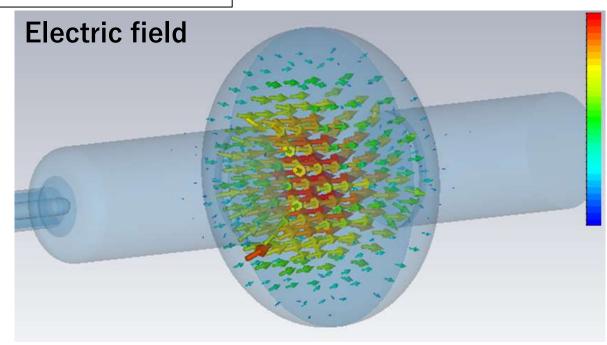
継ぎ目部分は 「赤道」 と呼ばれる

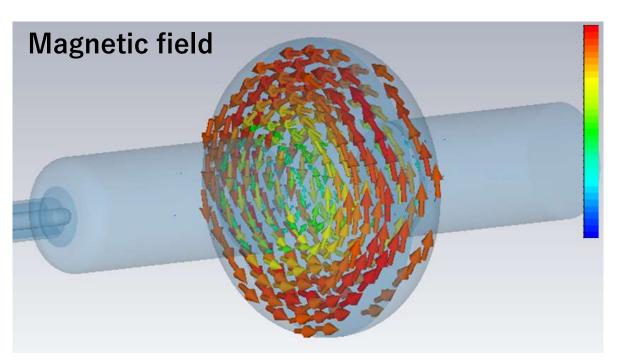


● 空洞の楕円部分に入ってきた電子は、軸方向の電場によって加速される

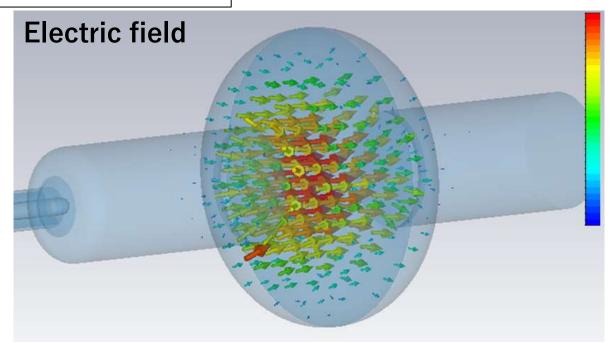


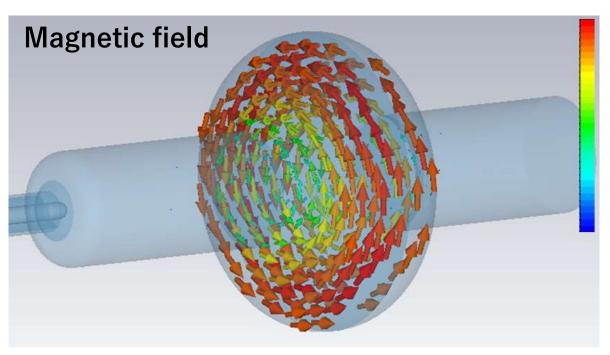
- 空洞の楕円部分に入ってきた電子は、軸方向の電場によって加速される





- 空洞の楕円部分に入ってきた電子は、軸方向の電場によって加速される
- ullet E_{acc} は内表面のマイクロ波磁場(右図)の振幅 B_0 に比例する。つまり、 $B_0=gE_{acc}$ 。ここで g は空洞の設計に依存して決まる定数 (e.g., g=4.26mT/(MV/m) for Tesla形状)。だから、 E_{acc} の代わりに B_0 で空洞性能を表しても良い。

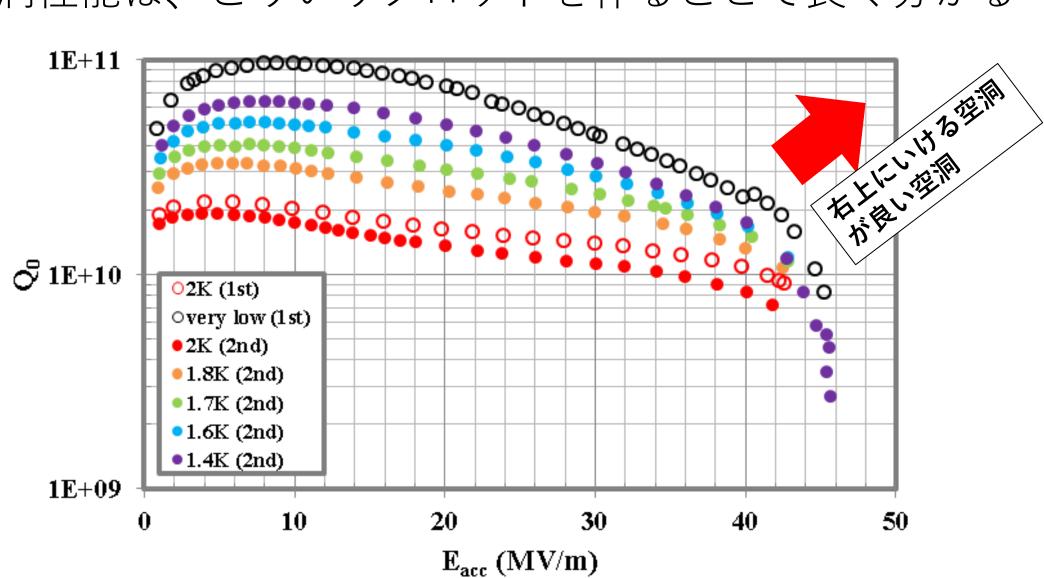


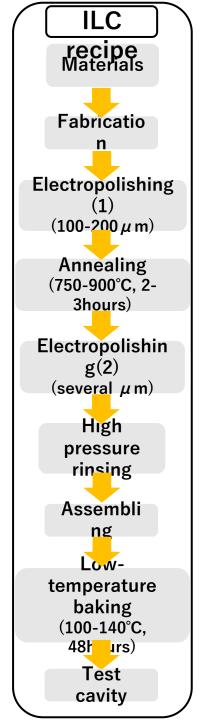


- もう一つの**空洞性能**を表す重要なパラメータは **Q**値
- 空洞に蓄えられているエネルギーとRF-周期あたりの損失の比

ただし、本講義の主要な話題ではない

空洞性能は、こういうプロットを作ることで良く分かる



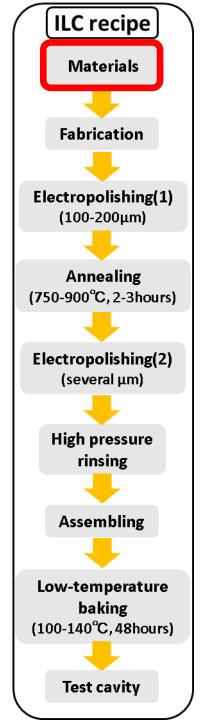


ここでは高加速勾配を得る代表的な処理方法である

ILCレシピ

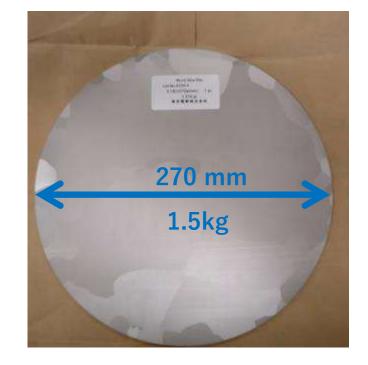
だけを紹介する。 *1990*年代に出来上がった処理手順である











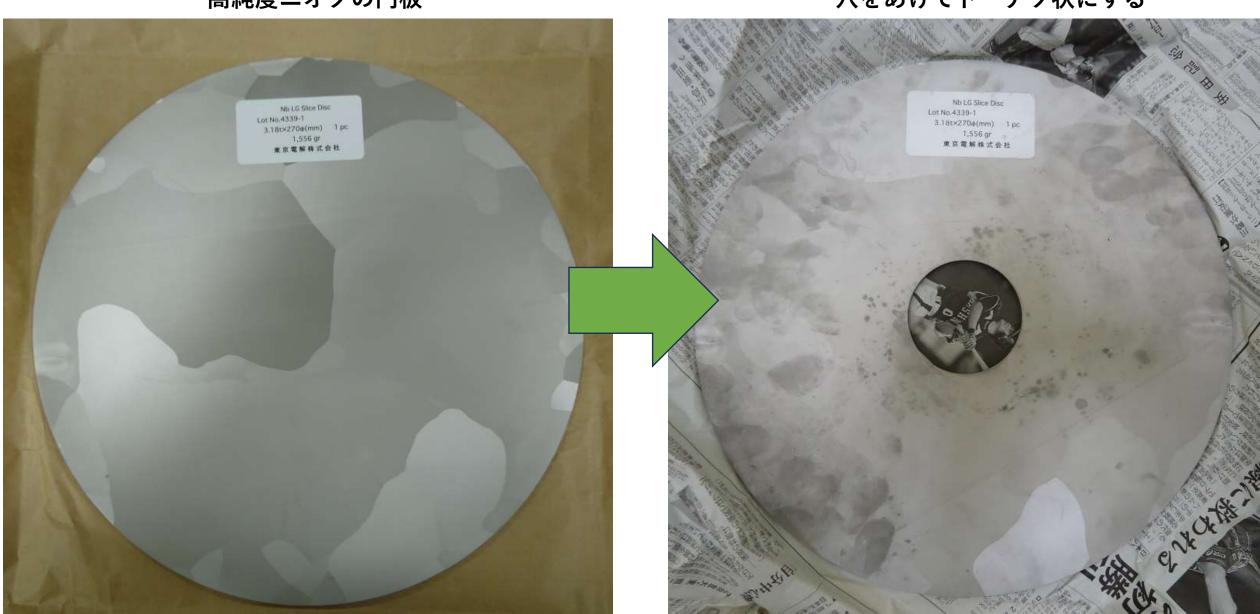
Nb材 を購入

See also articles written by Nb vendors (in Japanese) H. Umezawa, 低温工学, **52**, 79,(2017)

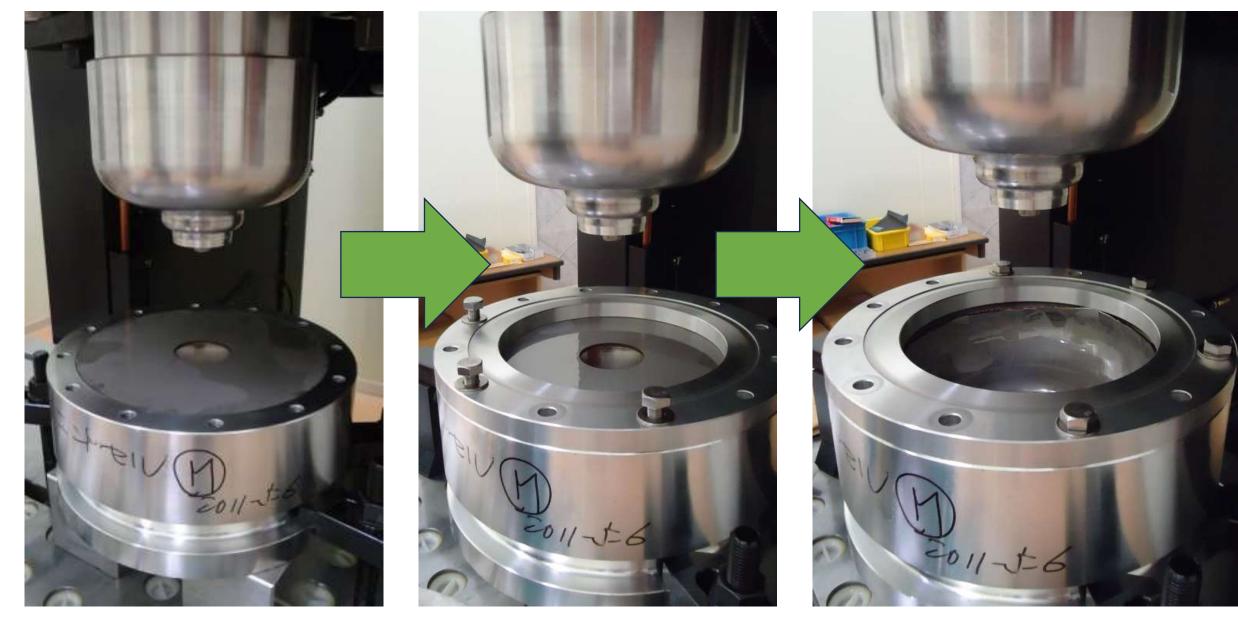
T. Nagata, 低温工学, **52**, 85,(2017)

高純度ニオブの円板

穴をあけてドーナツ状にする

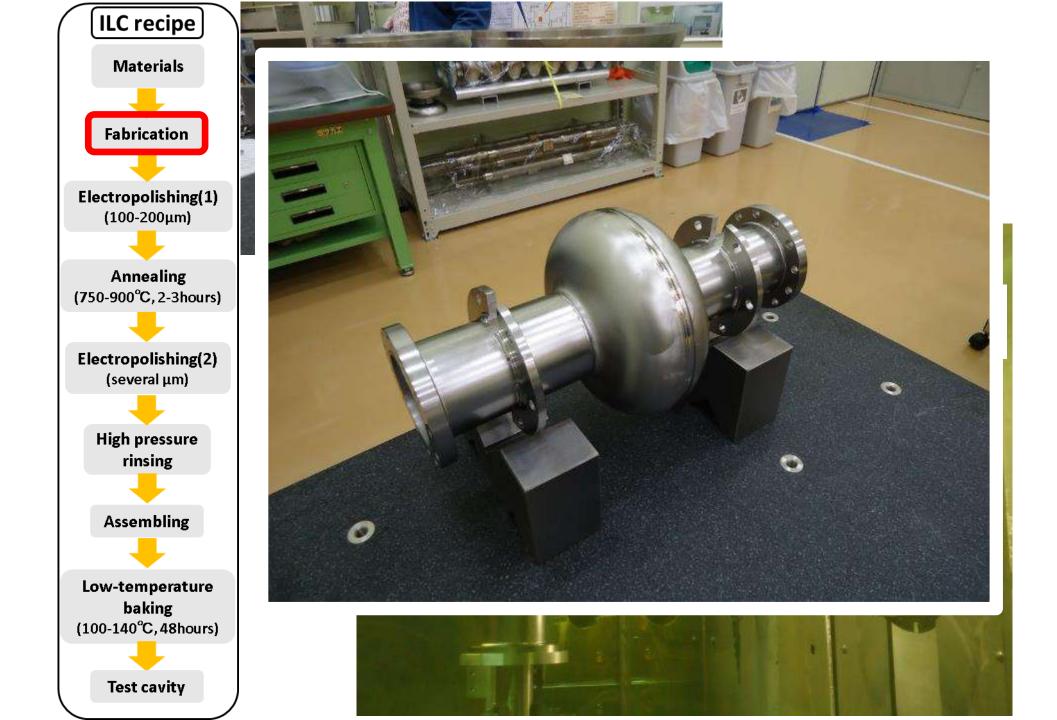


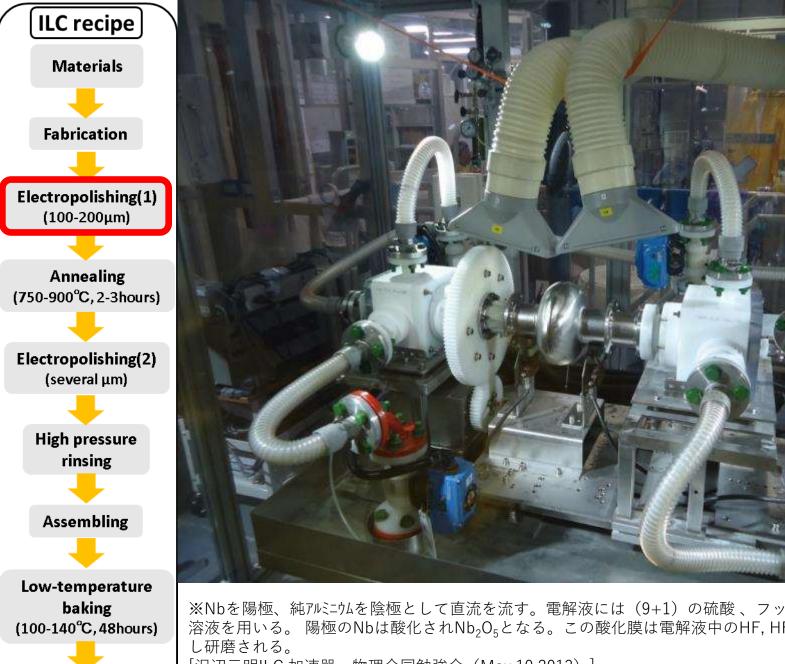
ドーナツ状の円板をプレスして、お椀にする









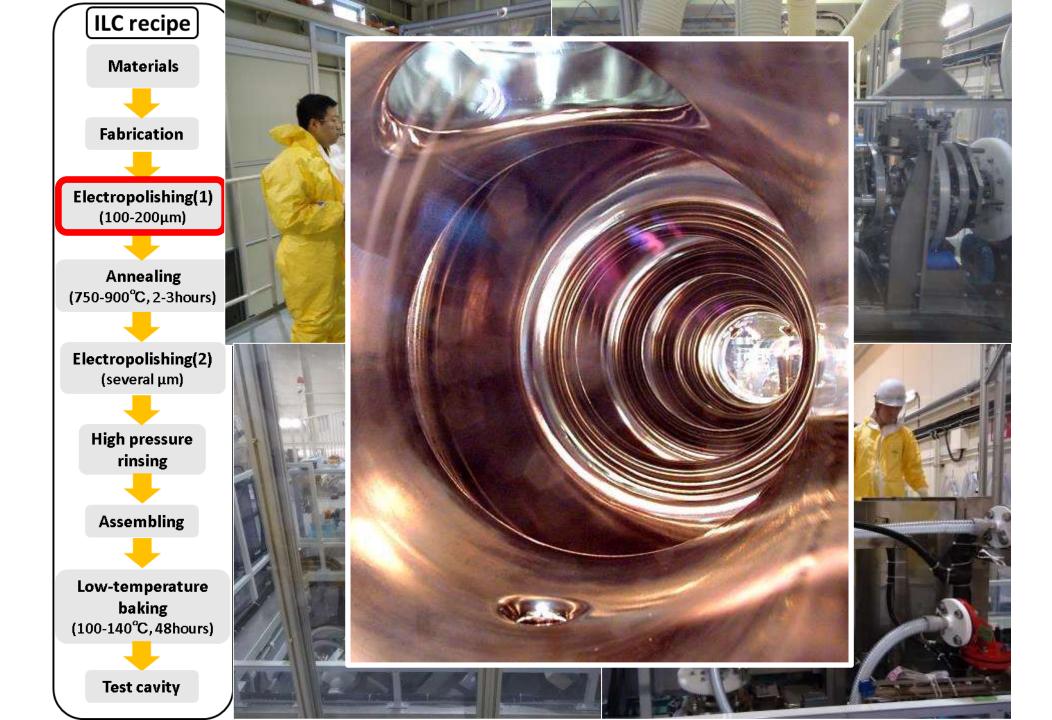


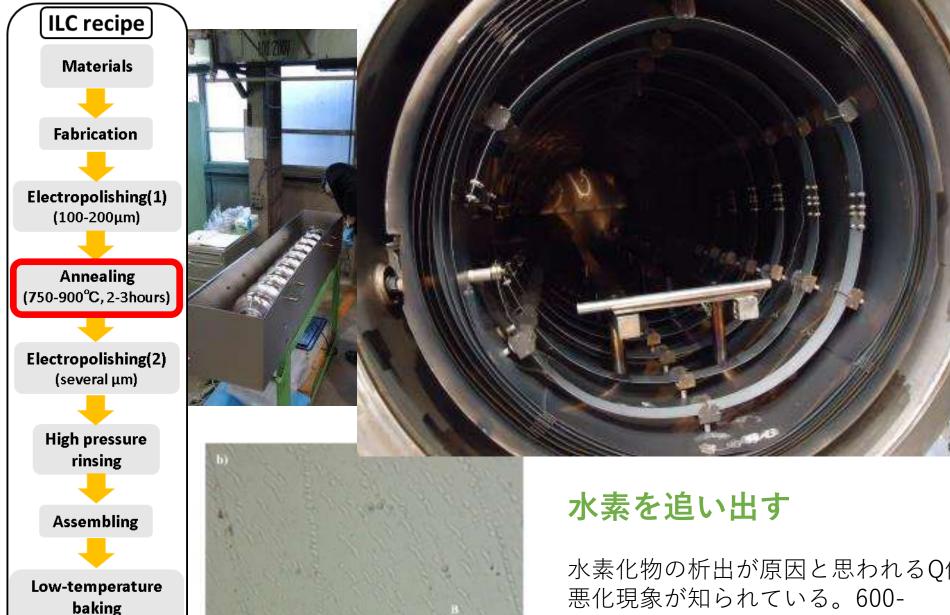
※Nbを陽極、純アルミニウムを陰極として直流を流す。電解液には(9+1)の硫酸、フッ化水素酸の混合 溶液を用いる。 陽極のNbは酸化されNb $_2$ O $_5$ となる。この酸化膜は電解液中のHF, HFSO $_3$ により溶解

[沢辺元明ILC 加速器・物理合同勉強会(May.10,2013)]

Test cavity







F. Barkov, A. Romanenko, and A. Grassellino,

Phys. Rev. ST Accel. And Beams **15**, 122001 (2012) **10 um**

FIG. 3. Lenslike structures after 77 K hold on mechanically

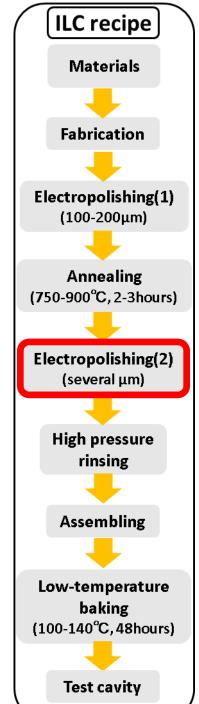
polished (a) fine grain sample; (b) single grain sample.

(100-140°C, 48hours)

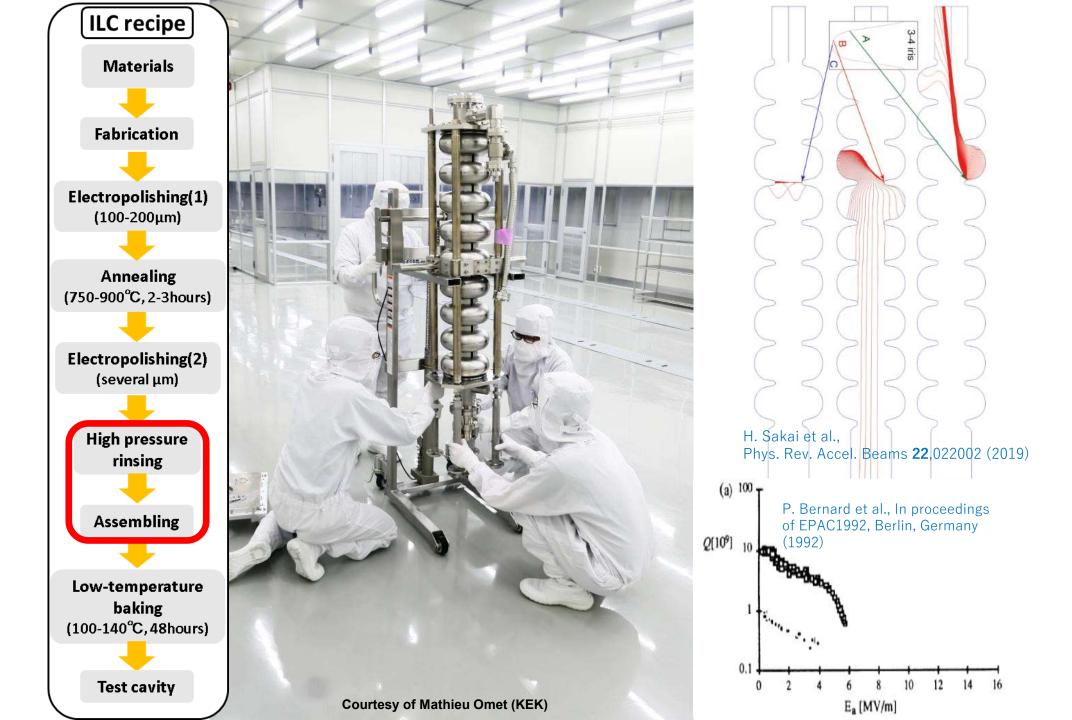
Test cavity

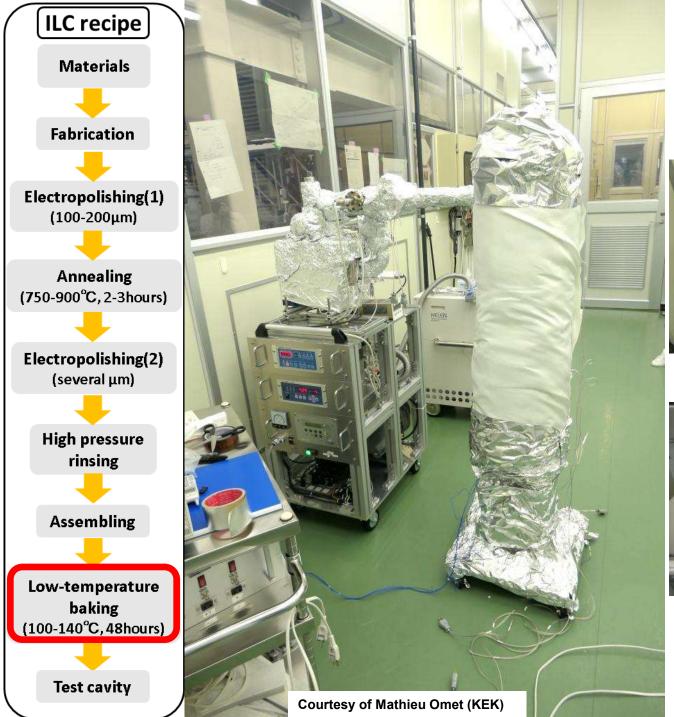
水素化物の析出が原因と思われるQ値 900°Cの熱処理で予防・治療できる。

J. Knoblock, "The Q disease in Superconducting Niobium RF Cavities." AIP Conference Proceedings 671, 133 (2003)





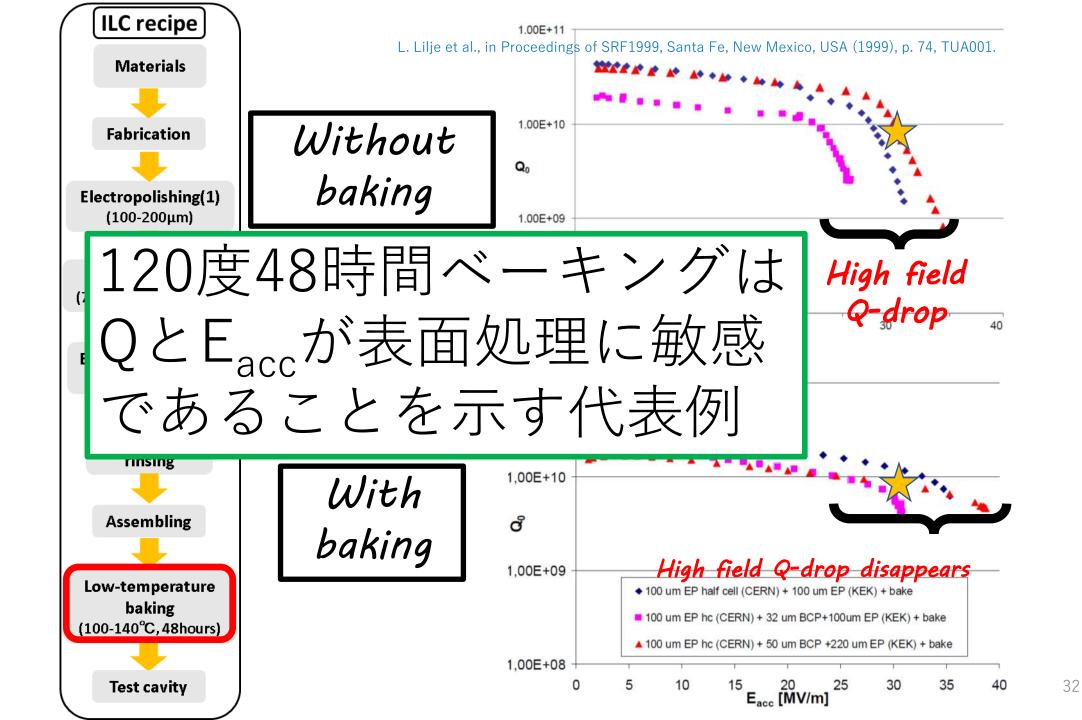


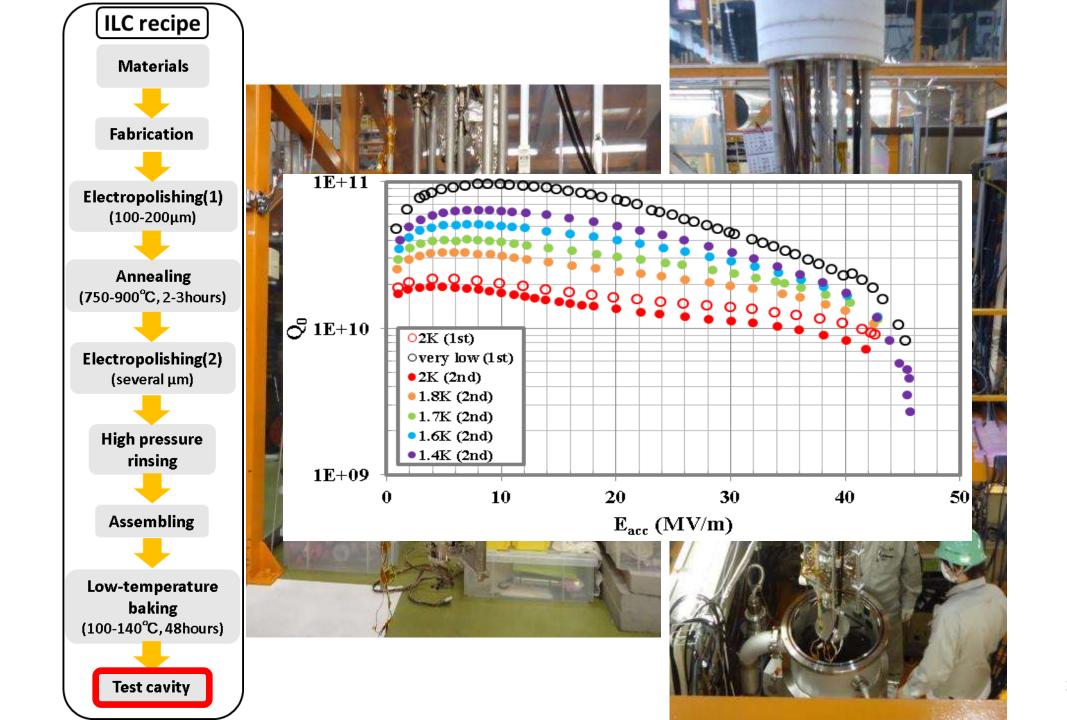


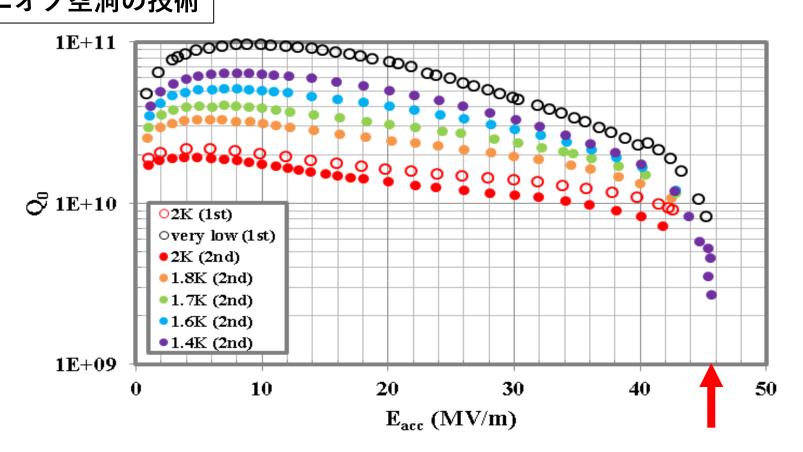




120°C-48時間 ベーキング







この空洞は加速勾配 $E_{acc}\simeq 45~\mathrm{MV/m}$ 、空洞内面のマイクロ波磁場の振幅にして $B_0\simeq 190~\mathrm{mT}$ に達しているが、これ($\sim 50~\mathrm{MV/m}$)が現在の超伝導空洞の技術で到達できる限界。

こんな疑問が浮かぶ。

① $B_0 = 190 - 200 \text{ mT}$ 程度で頭打ちになっているというが、この値は超伝導の観点からどういう意味があるのか?

こんな疑問が浮かぶ。

- ① $B_0 = 190 200 \text{ mT}$ 程度で頭打ちになっているというが、この値は超伝導の観点からどういう意味があるのか?
- ② ニオブ空洞の性能の更なる向上は不可能なのか?

2.2 現在の超伝導ニオブ空洞の技術

こんな疑問が浮かぶ。

- ① $B_0 = 190 200 \text{ mT}$ 程度で頭打ちになっているというが、この値は超伝導の観点からどういう意味があるのか?
- ② ニオブ空洞の性能の更なる向上は不可能なのか?
- ③ ニオブ以外の材料を使っても加速性能は向上しないのか?

2.2 現在の超伝導ニオブ空洞の技術

こんな疑問が浮かぶ。

- ① $B_0 = 190 200 \text{ mT}$ 程度で頭打ちになっているというが、この値は超伝導の観点からどういう意味があるのか?
- ② ニオブ空洞の性能の更なる向上は不可能なのか?
- ③ ニオブ以外の材料を使っても加速性能は向上しないのか?

- ①や②の疑問に対して回答しようと思うと、少し超伝導の言葉を用いざるを得ない。例えば、下部臨界磁場 B_{c1} や過熱磁場 B_{sh} である。
- 更に、**③への回答がまさに積層薄膜構造の話であり、本講義の主題**なのであるが、<u>積層</u> 薄膜構造を理解するにも、ロンドン方程式を始めとする超伝導の基本事項を知っておく <u>必要がある</u>。

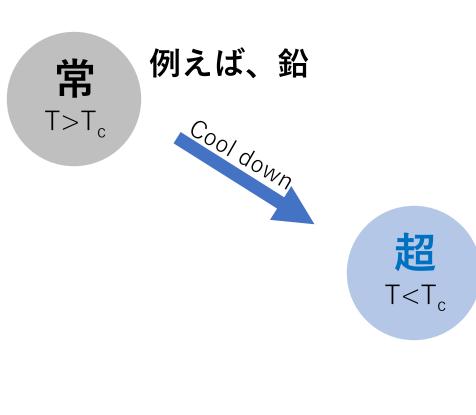
次章では超伝導の基本を、超伝導の予備知識を想定せずに、最短距離で学ぶことにする

もくじ

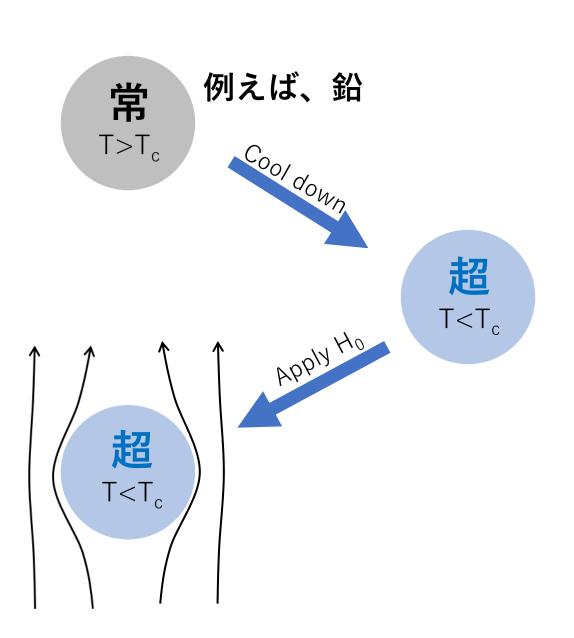
- 1.はじめに
- 2.超伝導加速空洞概觀
- 3.超伝導の基本と空洞性能の限界
- 4.積層薄膜構造

多くの金属や合金を含む ある種の物質を冷却して いる温度 (臨界 温度 Tc)を下回ったとき、 「超伝導」と呼ばれる状態に転移する。 **常** T>T_c 例えば、鉛

多くの金属や合金を含む ある種の物質を冷却していると、ある温度(臨界 温度Tc)を下回ったとき、 「超伝導」と呼ばれる状態に転移する。

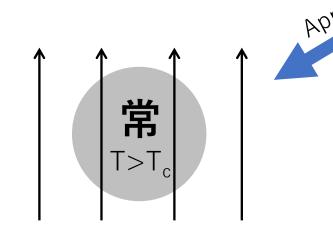


ここに外から磁場をかけると、全て排除され、内部の磁束はゼロになる (**磁束排除**)



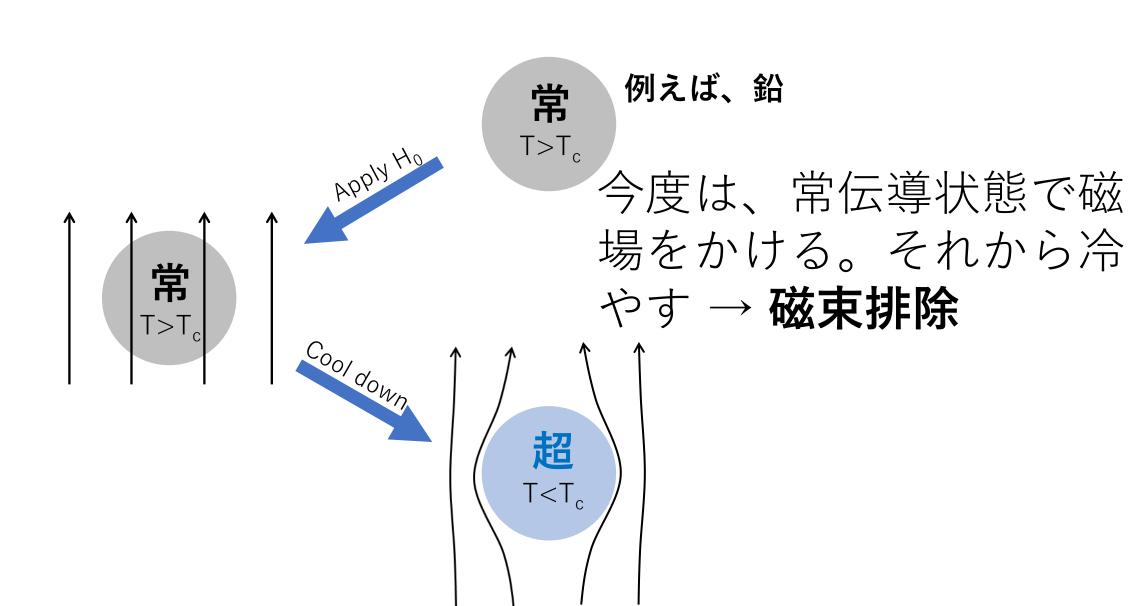
常 T>T_c 例えば、鉛

今度は、常伝導状態で磁場をかける。



常 [>]。 例えば、鉛

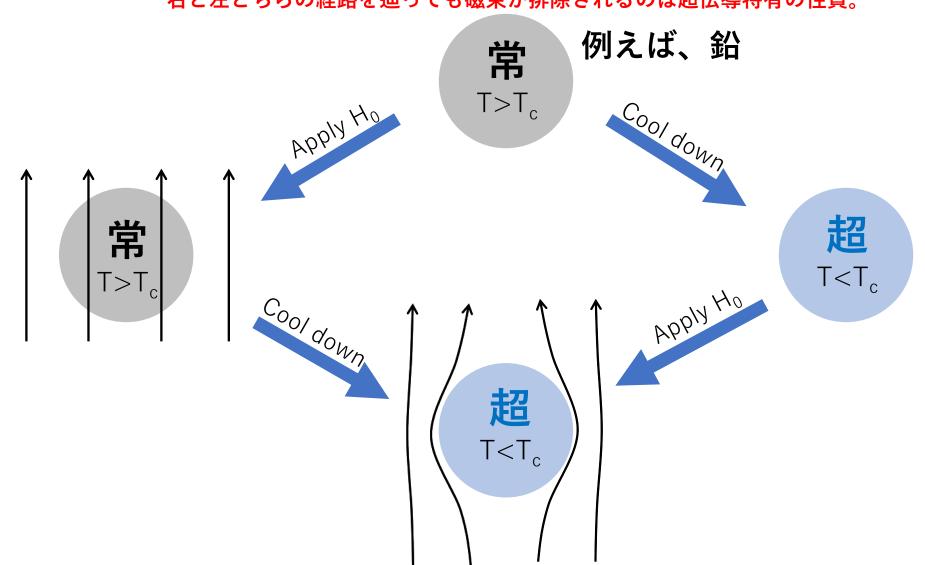
今度は、常伝導状態で磁場をかける。



どちらの経路を辿っても磁束は排除される。

右の経路は電気抵抗ゼロ(完全導体)を仮定すれば説明できるが左の経路は完全導体では説明できない。

右と左どちらの経路を辿っても磁束が排除されるのは超伝導特有の性質。



(マイスナー効果を微分方程式で表現したものと思えば良い)

超伝導のエッセンスはクーパー対である。クーパー対は、電子間に(従来型の超伝導では、電子と格子の相互作用を 介して)引力が働くことで生じる。電子はクーパー対を形成することで、結合エネルギー $\Delta \sim k_B T_c$ (BCS理論におい ては $\Delta = 1.76k_BT_c$)だけエネルギーを安定化させ、クーパー対の波動関数へと凝縮していく。

クーパー対の波動関数は $\psi = \sqrt{n_c}e^{i\theta}$ と書ける。 $n_s = 2n_c$:超伝導電子密度ここでは n_c が至るところ一定である場合を考える $|\psi|^2 = n_c = \frac{n_s}{2}$

 n_c :クーパー対の密度 $|\psi|^2 = n_c = \frac{n_s}{2}$

超伝導のエッセンスはクーパー対である。クーパー対は、電子間に(従来型の超伝導では、電子と格子の相互作用を 介して)引力が働くことで生じる。電子はクーパー対を形成することで、結合エネルギー $\Delta \sim k_B T_c$ (BCS理論におい ては $\Delta = 1.76k_BT_c$)だけエネルギーを安定化させ、クーパー対の波動関数へと凝縮していく。

クーパー対の波動関数は $\psi=\sqrt{n_c}e^{i\theta}$ と書ける。 $n_s=2n_c$:超伝導電子密度 $|\psi|^2=n_c=\frac{n_s}{2}$

 n_c :クーパー対の密度 $|\psi|^2 = n_c = \frac{n_s}{2}$

運動量演算子 $\hat{p} = \frac{\hbar}{i} \nabla - q A$ を使うことで電流密 度が得られる。

q = -2e: クーパー対の電荷M = 2m: クーパー対の質量

$$\mathbf{j} = \frac{q}{2M} (\psi^* \hat{p} \psi + c.c) = -\frac{n_c q^2}{M} \left(\mathbf{A} - \frac{\hbar}{q} \nabla \theta \right) = -\frac{n_S e^2}{m} \left(\mathbf{A} - \frac{\hbar}{q} \nabla \theta \right)$$

超伝導のエッセンスはクーパー対である。クーパー対は、電子間に(従来型の超伝導では、電子と格子の相互作用を介して)引力が働くことで生じる。電子はクーパー対を形成することで、結合エネルギー $\Delta \sim k_B T_c$ (BCS理論においては $\Delta = 1.76k_B T_c$)だけエネルギーを安定化させ、クーパー対の波動関数へと凝縮していく。

クーパー対の波動関数は $\psi = \sqrt{n_c} e^{i\theta}$ と書ける。 ここでは n_c が至るところ一定である場合を考える

 n_c :クーパー対の密度 $n_s=2n_c$:超伝導電子密度 $|\psi|^2=n_c=rac{n_s}{2}$

運動量演算子 $\hat{p} = \frac{\hbar}{i} \nabla - q A$ を使うことで電流密度が得られる。

q = -2e: クーパー対の電荷<math>M = 2m: クーパー対の質量

$$\mathbf{j} = \frac{q}{2M} (\psi^* \hat{p} \psi + c.c) = -\frac{n_c q^2}{M} \left(\mathbf{A} - \frac{\hbar}{q} \nabla \theta \right) = -\frac{n_S e^2}{m} \left(\mathbf{A} - \frac{\hbar}{q} \nabla \theta \right)$$

ここで、長さの次元を持つ量 $\lambda(\mathbf{p})$ ドン長と呼ばれる)を導入すると

$$\mathbf{j} = -\frac{1}{\mu_0 \lambda^2} \left(\mathbf{A} - \frac{\hbar}{q} \nabla \theta \right), \quad \lambda = \sqrt{\frac{M}{\mu_0 n_c q^2}} = \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n_s e^2}}$$

$$m{j} = -rac{1}{\mu_0 \lambda^2}igg(m{A} - rac{\hbar}{q}
abla hetaigg)$$
 rot を作用させる $\cot m{A} = m{B}$ rot grad $= 0$

$$\mathbf{j} = -\frac{1}{\mu_0 \lambda^2} \left(\mathbf{A} - \frac{\hbar}{q} \nabla \theta \right)$$

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{j} = -\frac{1}{\mu_0 \lambda^2} \boldsymbol{B}$$

$$rot rot \mathbf{B} = -\frac{1}{\lambda^2} \mathbf{B}$$

London equation

Maxwell eq.

$$j = \frac{1}{\mu_0} \operatorname{rot} \boldsymbol{B}$$

$$\boldsymbol{j} = -\frac{1}{\mu_0 \lambda^2} \left(\boldsymbol{A} - \frac{\hbar}{q} \, \nabla \theta \right)$$

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{j} = -\frac{1}{\mu_0 \lambda^2} \boldsymbol{B}$$

$$rot rot \mathbf{B} = -\frac{1}{\lambda^2} \mathbf{B}$$

London equation

Maxwell eq.

$$\boldsymbol{j} = \frac{1}{\mu_0} \operatorname{rot} \boldsymbol{B}$$

ここで rot rot = $-\Delta$ + grad div と div $\mathbf{B} = 0$ から

$$\Delta \boldsymbol{B} = \frac{1}{\lambda^2} \boldsymbol{B}$$
 London equation

 λ の次元は簡単にチェックできる。 [Laplacian] $= m^{-2}$ だから[λ] = m.

$$\Delta \boldsymbol{B} = \frac{1}{\lambda^2} \boldsymbol{B}$$

まとめると、 $\Delta B = \frac{1}{\lambda^2} B$ または、その1次元版 $\frac{d^2 B}{dv^2} =$

$$\frac{d^2B}{dx^2} = \frac{1}{\lambda^2}B$$

を**ロンドン方程式**と呼ぶ。

ここに現れた長さの次元を持つ量 λ をロンドン長と呼ぶ。 $\lambda = \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n_s e^2}}$

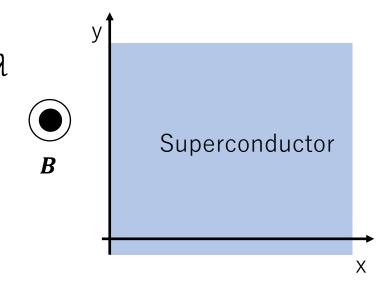
※ロンドン長は材料に依存する

Table 1. Superconducting parameters for some candidate materials <u>considered</u> for SRF applications.

Material	T _c (K)	$ ho_{ m n}$ $(\mu\Omega~{ m cm})$	$H_{\rm c}(0)$ (T)	$H_{c1}(0)$ (T)	$H_{c2}(0)$ (T)	λ (nm)	Δ (meV)	ξ (nm)
Nb	9.23	2	0.2	0.18	0.28	40	1.5	35
NbN	16.2	70	0.23	0.02	15	200-350	2.6	3–5
NbTiN	17.3	35		0.03	15	150-200	2.8	5
Nb₃Sn	18	8-20	0.54	0.05	28	80–100	3.1	4
V ₃ Si	17	4	0.72	0.072	24.5	179	2.5	3.5
Nb ₃ Al	18.7	54			33	210	3	
Mo₃Re	15	10-30	0.43	0.03	3.5	140		
${ m MgB}_2$	40	0.1 - 10	0.43	0.03	3.5-60	140	2.3 /7.2	5
Pnictides	30–55		0.5-0.9	30	50–135	200	10–20	2

Anne-Marie Valente-Feliciano, Supercond. Sci. Technol. 29, 113002 (2016)

問題1 | $_{$ 右のような系を考える。 $_{x\geq0}$ は、あるロンドン長 λ を持つ超伝導体で占められている。 x = 0が表面。 この超伝導体にz方向の磁場が印加されているとす る。



$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} B_{x} \\ B_{y} \\ B_{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B(x) \end{pmatrix} \qquad B(0) = B_{0}$$

このとき、ロンドン方程式は、
$$\frac{d^2B(x)}{dx^2} = \frac{1}{\lambda^2}B(x)$$
 と書ける。

- (1) ロンドン方程式を解いてB の深さ分布を求めよ。
- (2) アンペールの法則 $\mathbf{rot} \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$ を用いて、遮蔽電流の分布を求めよ。

問題1 (解)

(1) The solution is $B = Ce^{-x/\lambda} + De^{x/\lambda}$

We impose

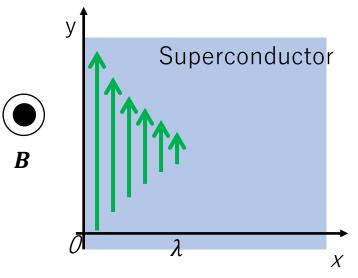
$$B(\infty)$$
 =finite: $D=0 \rightarrow B=Ce^{-x/\lambda}$
 $B(0)=B_0: C=B_0 \rightarrow B=B_0e^{-x/\lambda}$

$$B(0) = B_0 : C = B_0 \rightarrow$$

(2) Calculate
$$\mathbf{j} = \frac{1}{\mu_0} \operatorname{rot} \mathbf{B}$$
. Then you get $\mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ j(x) \\ 0 \end{pmatrix}$ $\mathbf{j}(x) = \frac{B_0}{\mu_0 \lambda} e^{-x/\lambda}$

※超伝導空洞の内壁でも同じことが起こっていて、空洞 内部に閉じ込めらえたマイクロ波磁場と電流は空洞内壁 の表面からλ程度(数十nmから数百nm)で減衰する。し たがって、超伝導空洞の性能のかなりの部分が表面の僅 か100nm程度の厚みで決まることになる。

他にも、内壁の発熱を外壁へと逃がす熱伝導が重要である。 その意味で高純度ニオブの利用は必須。



補足

ロンドン方程式は、磁場が強くなると正しくなくなる。遮蔽電流が強くなり過ぎて、超伝導の破壊が進み、ロンドン長が長くなる。深さによって電流の強さが異なるから、超伝導破壊の程度も深さに依存し、ロンドン長も深さに依存する。よって強い磁場下では、ロンドン理論ではなくBCS理論を用いて(電流による対破壊の効果を取りいれて)計算する必要がある。

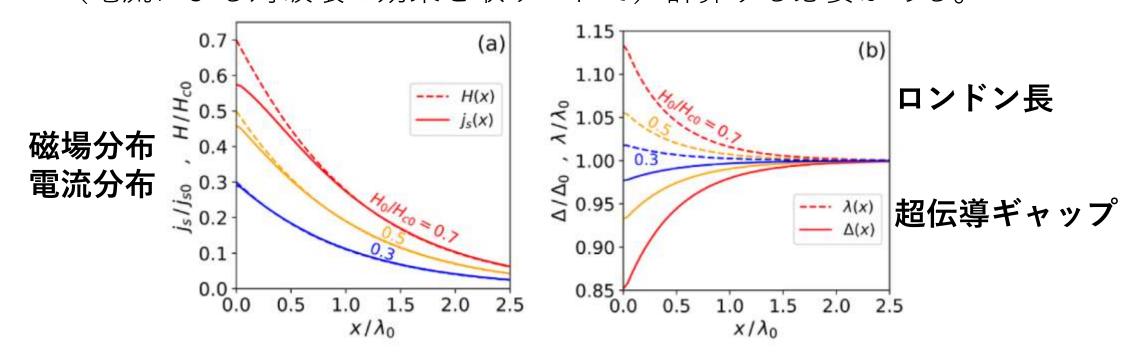
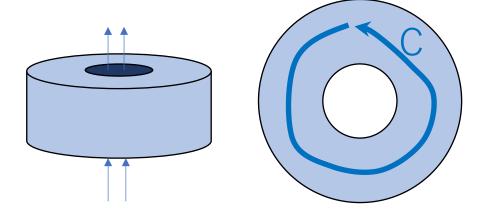


Figure 3. Spatial distributions of (a) H, j_s , (b) λ , and Δ obtained from the self-consistent solutions of the coupled Maxwell–Usadel equations (equations (5)–(11)). For $H_0 \sim H_{c0}$ (red), the non-linear Meissner effect manifests itself in the vicinity of the surface.

T. Kubo, Supercond. Sci. Technol. **34**, 045006 (2021)

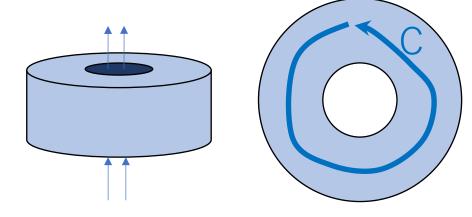
※この話は、3.5節「下部臨界磁場」を理解するのに必要です

右図のような穴のあいた超伝導体を考え、その中に "経路C"を定める。 ただし、Cと表面の距離は λ より遥かに大きいとする。このとき、マイスナー効果によりC上では電流はゼロである。



このとき、
$$\boldsymbol{j} = -\frac{1}{\mu_0 \lambda^2} \left(\boldsymbol{A} - \frac{\hbar}{q} \nabla \theta \right)$$
の左辺が消え、C上で $\boldsymbol{A} = \frac{\hbar}{q} \nabla \theta$ となる。

右図のような穴のあいた超伝導体を考え、その中に "経路C"を定める。 ただし、Cと表面の距離は λ より遥かに大きいとする。このとき、マイスナー効果によりC上では電流はゼロである。

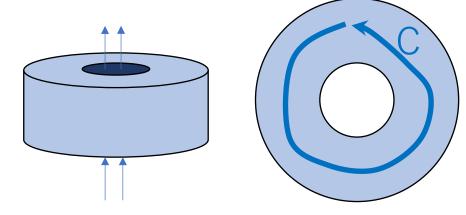


このとき、
$$\boldsymbol{j} = -\frac{1}{\mu_0 \lambda^2} \left(\boldsymbol{A} - \frac{\hbar}{q} \nabla \theta \right)$$
の左辺が消え、C上で $\boldsymbol{A} = \frac{\hbar}{q} \nabla \theta$ となる。

これを経路Cに沿って積分すると
$$\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\hbar}{q} \oint \nabla \theta \cdot d\mathbf{l}$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \qquad \qquad \mathbf{2}\pi n \quad (n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, ...)$$

右図のような穴のあいた超伝導体を考え、その中 に "**経路C**"を定める。 ただし、Cと表面の距離は λ より遥かに大きいとする。このとき、マイスナー 効果によりC上では電流はゼロである。



このとき、
$$\boldsymbol{j} = -\frac{1}{\mu_0 \lambda^2} \left(\boldsymbol{A} - \frac{\hbar}{q} \nabla \theta \right)$$
の左辺が消え、C上で $\boldsymbol{A} = \frac{\hbar}{q} \nabla \theta$ となる。

これを経路Cに沿って積分すると
$$\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\hbar}{q} \oint \nabla \theta \cdot d\mathbf{l}$$

$$\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \qquad \qquad \mathbf{E} = \mathbf{E}$$

これより、

$$\Phi = \frac{\hbar}{a} 2\pi n = \frac{\pi \hbar}{e} n = \phi_0 n \qquad \phi_0 = \frac{h}{2e}$$

$$\phi_0 = \frac{h}{2e} = \frac{\pi \hbar}{e}$$

超伝導リングを貫く磁束は量子化される。

問題2

(1) Calculate
$$\phi_0 = \frac{h}{2e} = \frac{\pi\hbar}{e}$$

(2) Check its dimension.

You can use

$$\begin{cases} e = 1.602 \times 10^{-19} \text{C} \\ \hbar = 1.055 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s} \end{cases}$$

問題2 (解)

100円均一で半径1cm程度の0.1T の磁石が 売られていますが、その磁束がおおよそ、 $3.14*(0.005m)^2*0.1T\sim 10^{-5}Wb$ となる。 ϕ_0 はこれの100億分の1

(1)
$$\phi_0 = \frac{h}{2e} = \frac{\pi\hbar}{e} = 2.07 \times 10^{-15} \text{ Wb}$$

(2)
$$[\phi_0] = \frac{J \cdot s}{C} = \frac{V \cdot C \cdot s}{C} = V \cdot s = Wb$$

$$Wb = V \cdot s$$

You can easily confirm $Wb = V \cdot s$. Let us remind $\mathbf{B} = \operatorname{rot} \mathbf{A}$ $Wb \cdot m^{-2} = [\mathbf{A}] \cdot m^{-1}$ $\therefore [\mathbf{A}] = Wb \cdot m^{-1}$

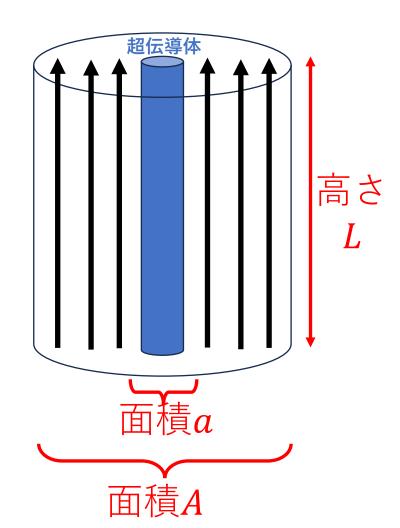
$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

$$V \cdot m^{-1} = Wb \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}$$
 $\therefore Wb = V \cdot s$

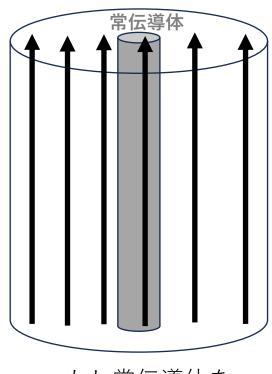
後で空洞性能の限界について論ずる際に現れる量「過熱磁場」とも関係する

転移温度 T_c 以下で超伝導状態になるのは、超伝導状態の方が常伝導状態よりもエネルギー E_c だけ安定だからである(E_c を凝縮エネルギーと呼ぶ)。この安定性は磁場をかけると損なわれる。

転移温度 T_c 以下で超伝導状態になるのは、超伝導状態の方が常伝導状態よりもエネルギー E_c だけ安定だからである(E_c を凝縮エネルギーと呼ぶ)。この安定性は磁場をかけると損なわれる。

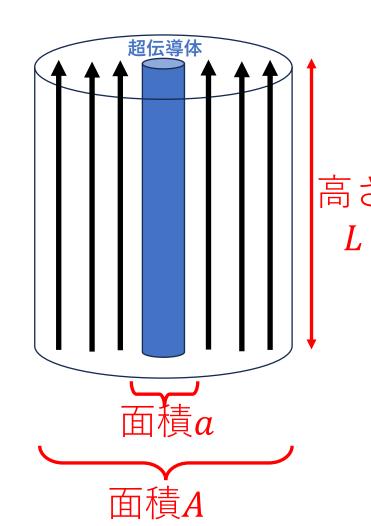


高さL、底面積がAの空間の中に底面積が aの円柱状の超伝導体(a≪A)を入れて 軸方向の磁場を印加する。



もし常伝導体を 入れていたなら

転移温度 T_c 以下で超伝導状態になるのは、超伝導状態の方が常伝導状態よりもエネルギー E_c だけ安定だからである(E_c を凝縮エネルギーと呼ぶ)。この安定性は磁場をかけると損なわれる。

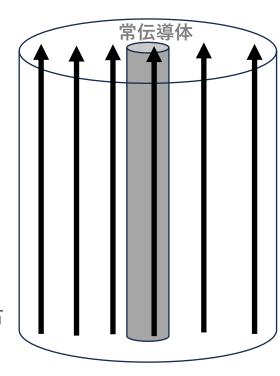


高さL、底面積がAの空間の中に底面積が aの円柱状の超伝導体(a≪A)を入れて 軸方向の磁場を印加する。

磁場はマイスナー効果によって超伝導体から外に押し出されるから、物質が常伝 導の場合と比較して、磁束密度は、

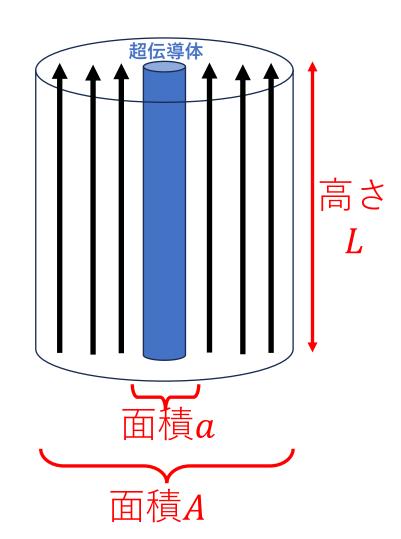
$$A/(A-a)\simeq (1+\frac{a}{A})$$
 倍

だけ大きくなる。 (全磁束B*Aが面積(A-a)に分布 するから磁束密度は $\frac{AB}{A-a} \simeq B(1+a/A)$ となる)



もし常伝導体を 入れていたなら

転移温度 T_c 以下で超伝導状態になるのは、超伝導状態の方が常伝導状態よりもエネルギー E_c だけ安定だからである(E_c を凝縮エネルギーと呼ぶ)。この安定性は磁場をかけると損なわれる。



高さL、底面積がAの空間の中に底面積が aの円柱状の超伝導体(a≪A)を入れて 軸方向の磁場を印加する。

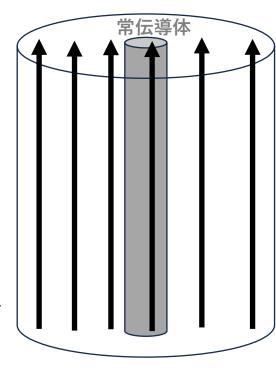
磁場はマイスナー効果によって超伝導体から外に押し出されるから、物質が常伝 導の場合と比較して、磁束密度は、

$$A/(A-a)\simeq (1+\frac{a}{4})$$
 倍

だけ大きくなる。 (全磁東B*Aが面積(A-a)に分布するから磁東密度は $\frac{AB}{A-a} \simeq B(1+a/A)$ となる) その結果、

磁場のエネルギー密度 $(B^2/2\mu_0)$ は、

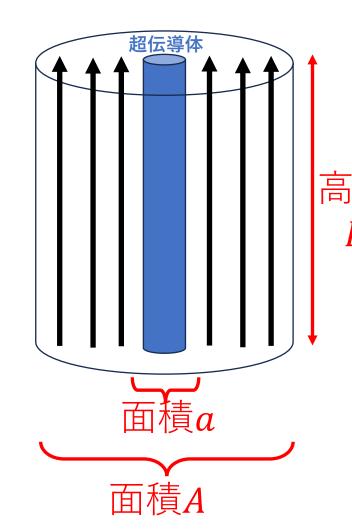
$$\left(1+\frac{a}{4}\right)^2$$
 倍だけ大きくなる。



もし常伝導体を 入れていたなら

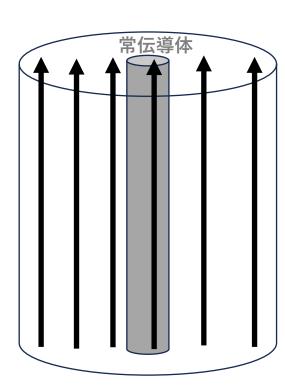
問題3

中に超伝導体が置かれている場合と常伝導体が置かれている場合の磁場のエネルギーの差はいくらか?



- 超伝導体が置かれている場合の磁束密度は $\frac{AB}{A-a} \simeq B(1+a/A)$
- 常伝導体が置かれている場合の磁束密度はB

であるとして計算せよ



もし常伝導体を 入れていたなら

問題3 (解)

- 超伝導体が置かれている場合の磁束密度は $\frac{AB}{A-a} \simeq B(1+a/A)$
- 常伝導体が置かれている場合の磁束密度は*B*

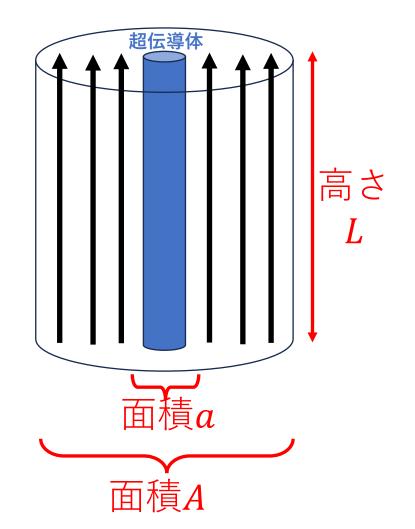
超伝導の場合
$$\frac{B^2}{2\mu_0} \left(1 + \frac{a}{A}\right)^2 \times (A - a)L = \frac{B^2}{2\mu_0} (A + a)L$$

常伝導の場合
$$\frac{B^2}{2\mu_0} \times AL$$

両者の差は
$$\frac{B^2}{2\mu_0}aL$$

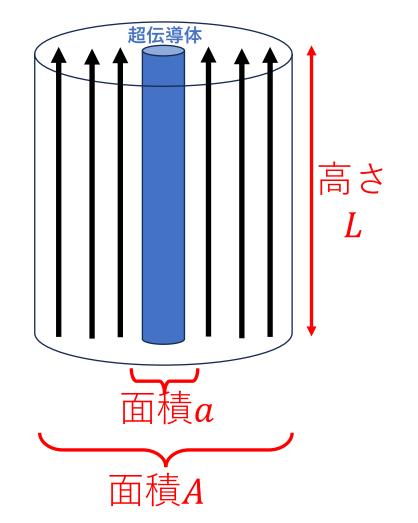
よって、超伝導体がある場合と常伝導体がある場合の磁場のエネルギーの差は





よって、超伝導体がある場合と常伝導体がある場合の磁場のエネルギーの差は

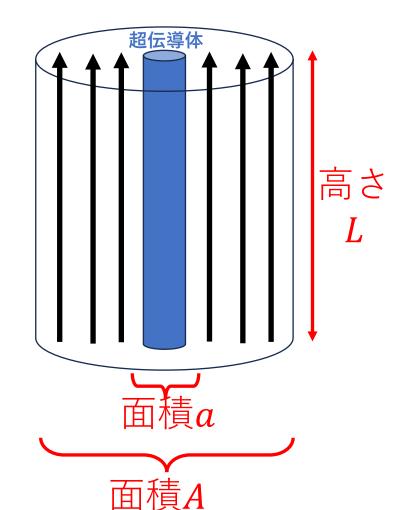
$$\frac{B^2}{2\mu_0}aL$$
 (問題3より)



超伝導体があると、磁場のエネルギーが高くなってしまう。それでもなお、超伝導凝縮エネルギーによる得($E_c \times aL$)が、磁場エネルギーの増加分を上回っていれば超伝導状態が安定である。両者が釣り合うときの磁場を熱力学的臨界磁場 B_c と呼ぶ。

よって、超伝導体がある場合と常伝導体がある場合の磁場のエネルギーの差は

$$\frac{B^2}{2\mu_0}aL$$
 (問題3より)



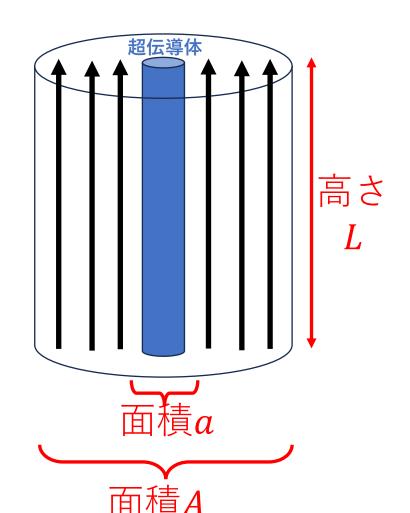
超伝導体があると、磁場のエネルギーが高くなってしま

う。それでもなお、超伝導凝縮エネルギーによる得($E_c \times aL$)が、磁場エネルギーの増加分を上回っていれば超伝導状態が安定である。両者が釣り合うときの磁場を熱力学的臨界磁場 B_c と呼ぶ。すなわち、

$$E_c = \frac{B_c^2}{2\mu_0} \qquad or \qquad B_c = \sqrt{2\mu_0 E_c}$$

よって、超伝導体がある場合と常伝導体がある場合の磁場のエネルギーの差は

$$\frac{B^2}{2\mu_0}aL$$
 (問題3より)



超伝導体があると、磁場のエネルギーが高くなってしま

う。それでもなお、超伝導凝縮エネルギーによる得($E_c \times aL$)が、磁場エネルギーの増加分を上回っていれば超伝導状態が安定である。両者が釣り合うときの磁場を熱力学的臨界磁場 B_c と呼ぶ。すなわち、

$$E_c = \frac{B_c^2}{2\mu_0} \qquad or \qquad B_c = \sqrt{2\mu_0 E_c}$$

BCS理論によると、 $E_c(0) = \frac{1}{2}N_0\Delta^2$ で与えられる(N_0 は常伝導状態でのフェルミエネルギーでの状態密度、 Δ は超伝導ギャップ)。これを代入すると $B_c(0) = \sqrt{\mu_0 N_0} \Delta$

熱力学的臨界磁場は物質によって異なる

$$B_c(0) = \sqrt{\mu_0 N_0} \,\Delta$$

Table 1. Superconducting parameters for some candidate materials considered for SRF applications.

Material		$ ho_{ m n}$	$H_{\rm c}(0)$	$H_{\rm c1}(0)$	$H_{c2}(0)$	λ	Δ	έ
		5 (111)	(T)	(T)	(T)	(nm)	(meV)	(nm)
Nb 9	9.23	2	0.2	0.18	0.28	40	1.5	35
NbN :	16.2	70	0.23	0.02	15	200-350	2.6	3–5
NbTiN	17.3	35		0.03	15	150-200	2.8	5
Nb₃Sn	18 8	-20	0.54	0.05	28	80-100	3.1	4
V ₃ Si	17	4	0.72	0.072	24.5	179	2.5	3.5
Nb ₃ Al	18.7	54			33	210	3	
Mo₃Re	15 10)–30	0.43	0.03	3.5	140		
MgB_2	40 0.	1–10	0.43	0.03	3.5-60	140	2.3 /7.2	5
Pnictides 3	0-55		0.5–0.9	30	50–135	200	10–20	2

Anne-Marie Valente-Feliciano, Supercond. Sci. Technol. 29, 113002 (2016)

ここまでのまとめ(全部、この後で使います)

ロンドン方程式

$$\frac{d^2B}{dx^2} = \frac{1}{\lambda^2}B$$

超伝導体中の磁場分布や電流分 布を計算できる

λを**ロンドン長**と呼ぶ

- 物質によって異なる
- 不純物濃度にも依存

超伝導リングを貫く磁束は量子化される

$$\phi = n\phi_0 \ (n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, ...)$$

$$\phi_0 = \frac{h}{2e} = \frac{\pi\hbar}{e} = 2.07 \times 10^{-15} \text{ Wb}$$

Table 1. Superconducting parameters for some candidate materials considered for SRF applications.

Material	$T_{ m c}$	$ ho_{ m n}$	$H_{\rm c}(0)$	$H_{c1}(0)$	$H_{c2}(0)$	λ	Δ	ξ
	(K)	$(\mu\Omega~{\rm cm})$	(T)	(T)	(T)	(nm)	(meV)	(nm)
Nb	9.23	2	0.2	0.18	0.28	40	1.5	35
NbN	16.2	70	0.23	0.02	15	200-350	2.6	3-5
NbTiN	17.3	35		0.03	15	150-200	2.8	5
Nb_3Sn	18	8-20	0.54	0.05	28	80-100	3.1	4
V_3Si	17	4	0.72	0.072	24.5	179	2.5	3.5
Nb_3Al	18.7	54			33	210	3	
Mo ₃ Re	15	10-30	0.43	0.03	3.5	140		
MgB_2	40	0.1 - 10	0.43	0.03	3.5-60	140	2.3 / 7.2	5
Pnictides	30–55		0.5 - 0.9	30	50-135	200	10–20	2

熱力学的臨界磁場

$$\frac{B_c^2}{2\mu_0} = E_c$$

 E_c は超伝導凝縮エネルギー

BCS理論を使えば E_c が分かって

$$B_c(0) = \sqrt{\mu_0 N_0} \,\Delta$$

となる

※後で空洞性能の限界を論ずるときに使う

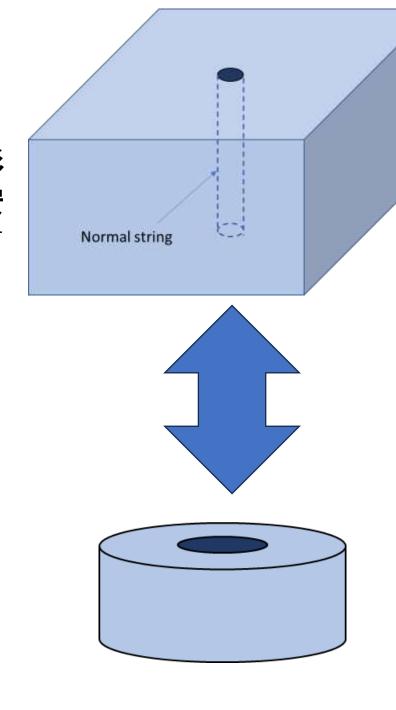
実は、

- ullet 超伝導体は $B=B_c$ で必ずしも常伝導に転移しない。
- 超伝導体はtype | とtype | に(type | は更にtype | 1とtype | 2に)分けられ、 $B = B_c$ で常伝導に転移するのは、type | 超伝導だけ(TiやAlはtype |)。
- ullet 一方、type II超伝導では、 B_c よりも低い磁場、下部臨界磁場 $B_{c1}(< B_c)$ から磁束の部分的な侵入が始まり(磁束を完全に排除することを諦め)、それによりエネルギーが安定化し、 B_c よりも大きい磁場、上部臨界磁場 $B_{c2}(> B_c)$ まで超伝導が生き延びられる(NbやNbTi、Nb3Sn、NbN、NbTiNなどはtype II)。

type II超伝導では、外部磁場を大きくしていくと、その内部に磁束を伴う糸状の常伝導領域(渦糸と呼ばれる)の形で磁束の部分的な侵入を受けいれ、磁場のエネルギーを安定化させる。ここでは実験事実として受け入れることにする。

内部に糸状の常伝導領域(渦糸)を持つ超伝導体は第3.3節 (磁束の量子化)で見た超伝導リングと本質的に同じ。 渦糸の磁束も $\phi = n\phi_0$ ($n=1,2,3,\cdots$)に量子化される。

では、その渦糸のエネルギーはどの程度か?



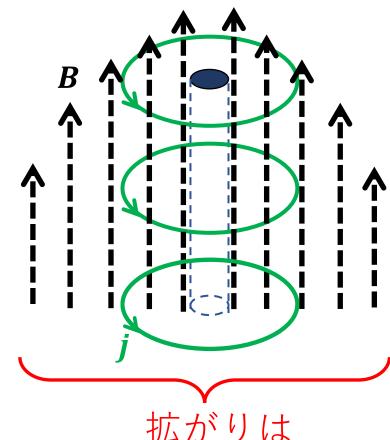
問題4

渦糸のエネルギーを見積もろう

(1) ひとまず、渦糸が持つ磁束を $\phi = n\phi_0$ ($n=1,2,3,\cdots$) として、nの値は分からないものとし、渦糸のエネルギーを見積もろう

ヒント:渦糸の磁束もロンドン長 λ 程度の距離で減衰する(右図)。

(2) n=1の場合とn=2の場合のエネルギーを比較せよ



拡がりは *λ*程度

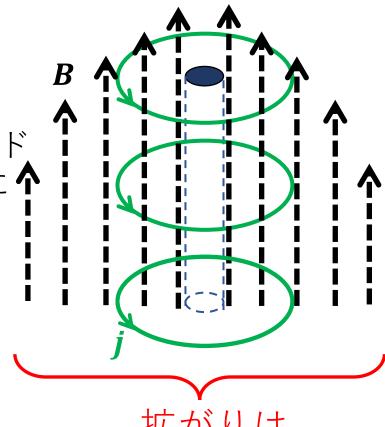
問題4 (解)

(1) 渦糸の磁束の分布もロンドン方程式にしたがうから、ロンドン長 λ 程度の距離で減衰する。これより、磁束密度は大雑把に Λ

$$B_{\phi} \sim \frac{n\phi_0}{\lambda^2}$$

と書ける。そうすると、渦糸のエネルギーは

$$\epsilon_{\phi} \sim \frac{B_{\phi}^2}{2\mu_0} \times \lambda^2 L = \frac{n^2 \phi_0^2}{2\mu_0 \lambda^2} L$$



拡がりは **λ**程度

問題4 (解)

(1) 渦糸の磁束の分布もロンドン方程式にしたがうから、ロンドン長 λ 程度の距離で減衰する。これより、磁束密度は大雑把に \uparrow

$$B_{\phi} \sim \frac{n\phi_0}{\lambda^2}$$

と書ける。そうすると、渦糸のエネルギーは

$$\epsilon_{\phi} \sim \frac{B_{\phi}^2}{2\mu_0} \times \lambda^2 L = \frac{n^2 \phi_0^2}{2\mu_0 \lambda^2} L$$

(2)よって、1磁束量子(n=1)を運ぶ渦糸のエネルギーは

$$\epsilon_{\phi_0} \sim \frac{\phi_0^2}{2\mu_0\lambda^2}L$$

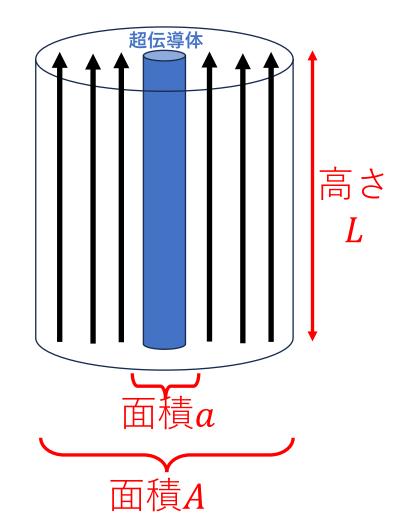
2磁束量子(n=2)を運ぶ渦糸のエネルギーは $\epsilon_{2\phi_0} \sim \frac{4\phi_0^2}{2\mu_0\lambda^2}L = 4\epsilon_{\phi_0}$

拡がりは λ 程度

となり、n=1の磁束を2個作るよりもコストが大きい。 \rightarrow 渦糸の磁束は $\phi=\phi_0$

問題5

次に、渦糸が超伝導体に入ることで磁場のエネルギーは どの程度安定化されるかを見積もろう



ヒント:全磁東 $\mathbf{B} \times A$ のうち ϕ_0 が超伝導体に入ると超伝導体外部の磁束密度は

$$\frac{BA - \phi_0}{A - a} \simeq B \left(1 + \frac{a}{A} - \frac{\phi_0}{AB} \right)$$

となる

問題5 (解)

超伝導体外部の磁束密度は

$$\frac{BA - \phi_0}{A - a} \simeq B \left(1 + \frac{a}{A} - \frac{\phi_0}{AB} \right)$$

となるから、磁束のエネルギーは

$$\frac{B^2}{2\mu_0} \left(1 + \frac{a}{A} - \frac{\phi_0}{AB} \right)^2 \times (A - a)L \simeq \frac{B^2}{2\mu_0} (A + a)L - \frac{B\phi_0}{\mu_0} L$$

全磁束を排除した ときのエネルギー (第3.4節で見た) 渦糸を受け 入れたこと による補正)

したがって、 渦糸を受け入れたことによる得は

$$-\frac{B\phi_0}{\mu_0}L$$

問題4

問題5

渦糸を受け入れることで損する分 $\epsilon_{m{\phi}_0} \sim rac{\phi_0^\epsilon}{2\mu_0\lambda^2} L$ と、得する分 $-rac{Bm{\phi}_0}{\mu_0} L$ が相殺する磁場

が下部臨界磁場である。すなわち

$$B_{c1} = \frac{\mu_0 \epsilon_{\phi_0}}{\phi_0} \simeq \frac{\phi_0}{\lambda^2}$$

渦糸を受け入れることで損する分 $\epsilon_{\phi_0}\sim \frac{\phi_0^\epsilon}{2\mu_0\lambda^2}L$ と、得する分 $-\frac{B\phi_0}{\mu_0}L$ が相殺する磁場が下部臨界磁場である。すなわち、_____

 $B_{c1} = \frac{\mu_0 \epsilon_{\phi_0}}{\phi_0} \simeq \frac{\phi_0}{\lambda^2}$

ロンドン方程式をもう少し真面目に解いて渦糸のエネルギーを評価すると $\epsilon_{\phi_0} = \frac{\phi_0^2}{4\pi\mu_0\lambda^2}\ln\frac{\lambda}{\xi}$ が得られる。これを用いると、

$$B_{c1} = \frac{\mu_0 \epsilon_{\phi_0}}{\phi_0} = \frac{\phi_0}{4\pi\lambda^2} \ln\frac{\lambda}{\xi}$$
 ただし、 $\frac{\lambda}{\xi} \gg 1$

となる。ここで、 ξ はGLコヒーレンス長といい、超伝導が破壊されている領域から、どれくらい離れれば超伝導が回復するかを表す量である(常伝導の糸の太さに対応)。

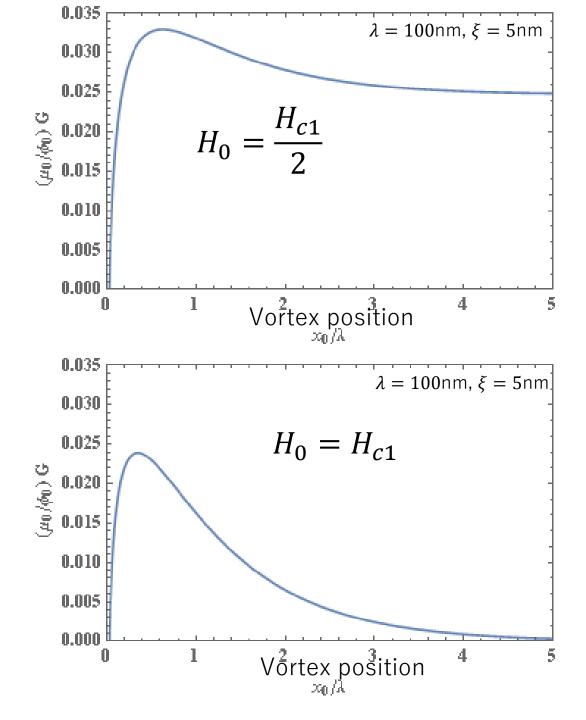
補足

When $H_0 < H_{c1}$, we have $G(0) < G(\infty)$. This means that a superconductor containing a vortex is unstable.

Vortex state is unstable. Meissner state is stable.

When $H_0 = H_{c1}$, we have $G(0) = G(\infty)$. This means that a superconductor containing a vortex is as stable as that without a vortex.

Vortex state is as stable as Meissner state.



問題6

Nb₃Snの下部臨界磁場の値を評価せよ。

ただし、
$$B_{c1} = \frac{\phi_0}{4\pi\lambda^2} \ln\frac{\lambda}{\xi} \qquad (ただし、\frac{\lambda}{\xi} \gg 1)$$

および
$$\begin{cases} \phi_0 = 2.07 \times 10^{-15} \text{ Wb} \\ \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N·A}^{-2} \\ \lambda = 100 \text{ nm} \\ \xi = 4 \text{ nm} \\ \ln(25) \simeq 3 \end{cases}$$

を用いて良い。

問題6 (解)

数値を代入すると

$$B_{c1} \simeq 0.05 \text{ T} = 50 \text{ mT}$$

が得られる。ただし、不純物の量によって λ や ξ は変化するので、 B_{c1} も変化する。

Table 1. Superconducting parameters for some candidate materials considered for SRF applications.

Material	$T_{\rm c}$	$ ho_{ m n}$	$H_{\rm c}(0)$	$H_{c1}(0)$	$H_{c2}(0)$	λ	Δ	ξ
	(K)	$(\mu\Omega~{\rm cm})$	(T)	(T)	(T)	(nm)	(meV)	(nm)
Nb	9.23	2	0.2	0.18	0.28	40	1.5	35
NbN	16.2	70	0.23	0.02	15	200-350	2.6	3-5
NbTiN	17.3	35	_	0.03	15	150-200	2.8	5
Nb ₃ Sn	18	8-20	0.54	0.05	28	80-100	3.1	4
V ₃ S ₁	17	4	0.72	0.072	24.5	179	2.5	3.5
Nb_3Al	18.7	54			33	210	3	
Mo ₃ Re	15	10-30	0.43	0.03	3.5	140		
MgB_2	40	0.1 - 10	0.43	0.03	3.5-60	140	2.3 / 7.2	5
Pnictides	30–55		0.5 - 0.9	30	50-135	200	10-20	2

他の材料は、例えば、

• Nb: $B_{c1} \simeq 180 \text{mT}$

• NbN: $B_{c1} \simeq 20 \text{mT}$

など。

注意:上で用いた公式は $\lambda \gg \xi$ でないと使えないので、**同じ公式は高純度ニオブには適用できない**(ただし不純物を多く含む場合は $\lambda \gg \xi$ となって適用できるようになる)。

※空洞性能の限界を論ずる際に現れる過熱磁場の理解に必要 また、次章で行う積層薄膜についての計算にも現れる

London理論に基づく対破壊電流の見積り

単位体積あたりの超伝導電子の運動エネルギー $\frac{1}{2}n_smv_s^2$ が凝縮エネルギー密度 $\mathbf{E}_{\mathbf{c}}=\frac{B_c^2}{2\mu_0}$ と等しくなる辺りが超電流の最大値(対破壊電流密度)を決める。これより、

$$J_d \sim \frac{B_c}{\mu_0 \lambda}$$

問題7

(1) 単位体積あたりの超伝導電子の運動エネルギー $\frac{1}{2}n_smv_s^2$ は電流密 度/、を用いて

$$\frac{1}{2}n_s m v_s^2 = \frac{1}{2}\mu_0 \lambda^2 J_s^2$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n_s e^2}}$$

(2) これが凝縮エネルギー $E_c = \frac{B_c^2}{2\mu_0}$ と等しいとして $J_d \sim \frac{B_c}{\mu_0 \lambda}$ が得られる。これが 対破壊電流の大雑把な値を与える。高純度ニオブのT=0での対破壊電流を見積も れ。 $B_c=0.2\,\mathrm{T},\,\lambda=40\,\mathrm{nm},\,\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{N\cdot A}^{-2}$ を用いて良い。

問題7 (解)

$$(1) \frac{1}{2} n_S m v_S^2 = \frac{1}{2} n_S m \frac{J_S^2}{n_S^2 e^2} = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{m}{\mu_0 n_S e^2} J_S^2 = \frac{1}{2} \mu_0 \lambda^2 J_S^2$$

(2)
$$J_d \sim \frac{B_c}{\mu_0 \lambda} \sim \frac{0.2}{10^{-6} \times 40 \times 10^{-9}} \text{ Am}^{-2} \sim 10^{12} \text{ Am}^{-2} = 10^8 \text{ Acm}^{-2}$$

注:ニオブ空洞内面のマイクロ波磁場の世界記録は約200mT(=0.2T)で、ほぼ B_c 程度である。すなわち、内面を流れる電流はほぼ対破壊電流程度であり、上で見積もったような電流が流れている。

London理論に基づく対破壊電流の見積り

単位体積あたりの超伝導電子の運動エネルギー $\frac{1}{2}n_smv_s^2$ が凝縮エネルギー密度 $\mathbf{E}_{\mathbf{c}}=\frac{B_c^2}{2\mu_0}$ と等しくなる辺りが超電流の最大値(対破壊電流密度)を決める。これより、

$$J_d \sim \frac{B_c}{\mu_0 \lambda}$$

London理論に基づく対破壊電流の見積り

単位体積あたりの超伝導電子の運動エネルギー $\frac{1}{2}n_smv_s^2$ が凝縮エネルギー密度 $\mathbf{E_c}=\frac{B_c^2}{2\mu_0}$ と等しくなる辺りが超電流の最大値(対破壊電流密度)を決める。これより、

$$J_d \sim \frac{B_c}{\mu_0 \lambda}$$

注意:このような非常に単純な議論からオーダーの見積りが可能であるが、あくまで、大雑把な見積もりである事に注意。London理論は対破壊効果(超流動運動量の増加とともに超流動密度 n_s が減少する効果)を無視した近似理論であるため、London理論では対破壊電流の計算は不可能である。Tc付近での J_d はGL理論で計算できる。

$$J_{dp}(T) \Big|_{T \simeq T_c} = \left(\frac{2}{3}\right)^{3/2} \frac{B_c}{\mu_0 \lambda} \Big|_{T \simeq T_c} = 0.544 \frac{B_c}{\mu_0 \lambda} \Big|_{T \simeq T_c}$$

London理論に基づく対破壊電流の見積り

単位体積あたりの超伝導電子の運動エネルギー $\frac{1}{2}n_smv_s^2$ が凝縮エネルギー密度 $\mathbf{E_c}=\frac{B_c^2}{2\mu_0}$ と 等しくなる辺りが超電流の最大値(対破壊電流密度)を決める。これより、

 $J_d \sim \frac{B_c}{\mu_0 \lambda}$

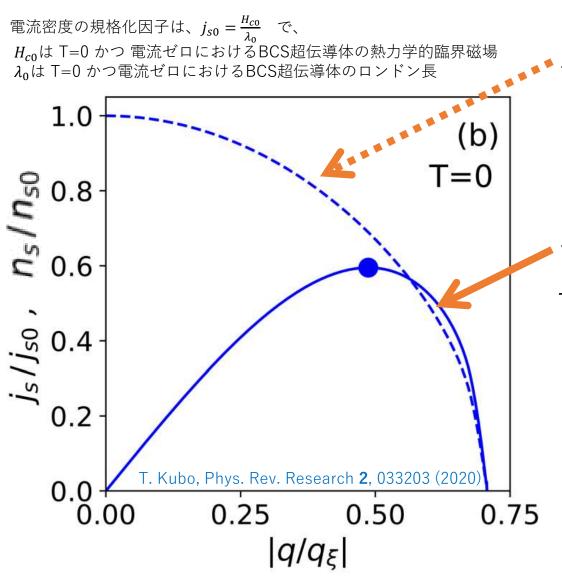
注意:このような非常に単純な議論からオーダーの見積りが可能であるが、あくまで、大雑把な見積もりである事に注意。London理論は対破壊効果(超流動運動量の増加とともに超流動密度 n_s が減少する効果)を無視した近似理論であるため、London理論では対破壊電流の計算は不可能である。Tc付近での J_a はGL理論で計算できる。

$$J_{dp}(T) \Big|_{T \simeq T_c} = \left(\frac{2}{3}\right)^{3/2} \frac{B_c}{\mu_0 \lambda} \Big|_{T \simeq T_c} = 0.544 \frac{B_c}{\mu_0 \lambda} \Big|_{T \simeq T_c}$$

 $T \ll T_c$ を含む任意の温度($0 < T < T_c$)での J_d を計算するにはBCS理論を使わねばならない。これについては後のページで補足する。

補足

BCS理論によると、超流動速度の増大とともに超伝導の破壊が進む



点線

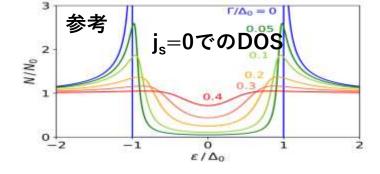
超流動運動量($\hbar q = 2mv_s$)の増加とともに超流動密度 \mathbf{n}_s (点線)は単調に減少する。

実線

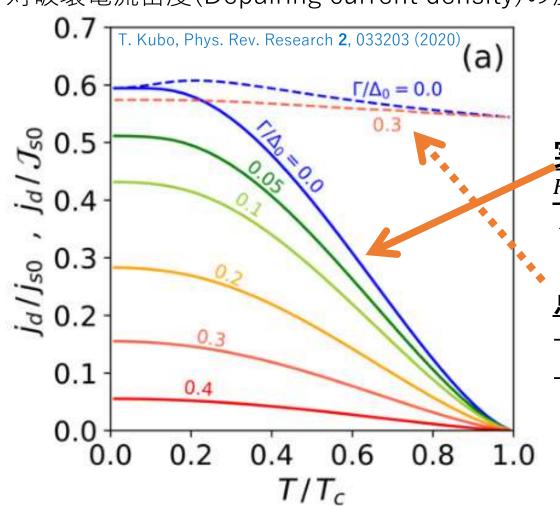
 $j_s = en_s v_s$ だから、当然 |q| ($\propto v_s$)とともに超電流 j_s (実線)は増大する。しかし、次第に超流動密度 n_s の減少が支配的になり、 j_s は増加しなくなる: j_s は最大値をとる。

3.6 対破壊電流密度

補足



対破壊電流密度(Depairing current density)の温度依存性

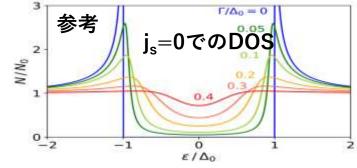


実線は、対破壊電流密度 $j_d(\Gamma,T)$ の温度依存。 $j_{s0} = \frac{H_{c0}}{\lambda_0}$ で規格化している。 j_d は Γ とTの単調減少関数。

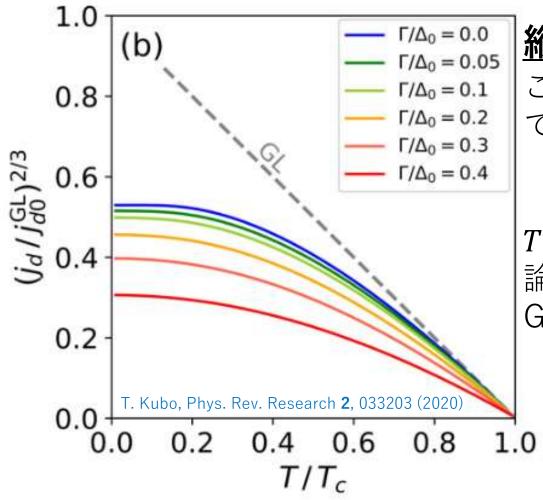
点線は、 $j_d(\Gamma,T)$ と $\frac{H_c(\Gamma,T)}{\lambda(0,\Gamma,T)}$ の比の温度依存。 $T\sim Tc$ でGLに基づく有名な結果(0.544)を再現する。 T=0では

$$j_d(0) = 0.595 \frac{H_c(0)}{\lambda_0}$$

3.6 対破壊電流密度



ついでに、GL理論(点線)の対破壊電流と比較



縦軸は、 $j_d(\Gamma, T)$ を j_{d0}^{GL} で規格化した値の2/3乗。 ここで j_{d0}^{GL} はGLの対破壊電流をT=0まで外挿した値で $j_{d0}^{GL} = \frac{16j_{s0}}{21\xi(3)}\sqrt{\frac{\pi}{3}}\left(\frac{e^{\gamma_E}T_c}{T_{c0}}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{8\pi^2\sqrt{2\pi}}{21\xi(3)e}\sqrt{\frac{(k_BT_c)^3}{\hbar v_F \rho(\rho/\tau)}}$

 $T \simeq T_c$ ではGLに基づく計算(灰色の点線)とBCS理論の結果(カラーの実線)が一致するが、低温ではGLは正しくない。

対破壊電流の実験値は、例えば、J. Romijn, T. M. Klapwijk, M. J. Renne, and J. E. Mooij, Phys.Rev. B **26**, 3648 (1982); A. Y. Rusanov, M. B. S. Hesselberth, and J. Aarts, Phys. Rev. B **70**, 024510 (2004); Y. Sun, H. Ohnuma, S. Ayukawa, T. Noji, Y. Koike, T. Tamegai, and H. Kitano, Phys. Rev. B **101**, 134516 (2020)

Summary table (dirty limit)

補足

$$T \rightarrow 0$$

$$j_d(0) = 0.595 \frac{H_c(0)}{\lambda_0}$$

See also

J. R. Clem and V. G. Kogan, Phys. Rev. B **86**, 174521 (2012);

T. Kubo, Phys. Rev. Research **2**, 013302 (2020);

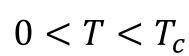
T. Kubo, Phys. Rev. Research 2, 033203 (2020).

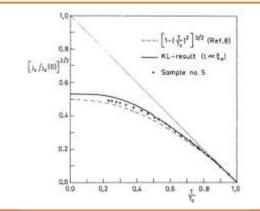
$$T \simeq T_c$$

$$j_d(T)\Big|_{T\simeq T_c} = 0.544 \frac{H_c(T)}{\lambda(T)}\Big|_{T\simeq T_c}$$

V. L. Ginzburg, *Dokl. Akad. Nauk SSSR*, **118**, 464 (1958)

See also Tinkham's book





M. Yu Kupriyanov and V. F. Lukichev, Sov. J. Low Temp. Phys. 6, 210 (1980)

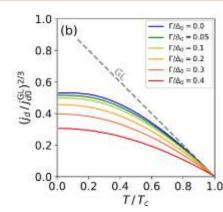
See also

J. Romijn et al., Phys. Rev. B **26**, 3648 (1982), Figure 4

T. Kubo, Phys. Rev. Research 2, 013302 (2020), Figure 4

T. Kubo, Phys. Rev. Research 2, 033203 (2020), Figure 8

Effects of Subgap states



T. Kubo, Phys. Rev. Research **2**, 013302 (2020);

T. Kubo, Phys. Rev. Research **2**, 033203 (2020).

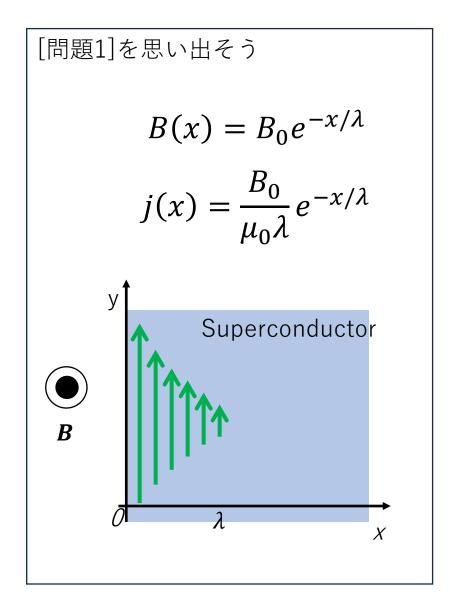
空洞の加速性能の理論限界に対応する量

● 既に見たとおり、超伝導体は $0 \le B < B_{c1}$ でマイスナー状態にあるが、 $B > B_{c1}$ では渦糸状態が安定になる。

- 既に見たとおり、超伝導体は $0 \le B < B_{c1}$ でマイスナー状態にあるが、 $B > B_{c1}$ では渦糸状態が安定になる。
- しかし、 $B > B_{c1}$ であっても渦糸状態になるとは限らない。電子レンジに入れた水が、温度T > 100 °Cとなっても必ずしも沸騰して気体(安定状態)にならず、液体(準安定状態)で居続けられる事と同様。

- 既に見たとおり、超伝導体は $0 \le B < B_{c1}$ でマイスナー状態にあるが、 $B > B_{c1}$ では渦糸状態が安定になる。
- ullet しかし、 $B>B_{c1}$ であっても渦糸状態になるとは限らない。電子レンジに入れた水が、温度T> $100\,^{\circ}$ Cとなっても必ずしも沸騰して気体(安定状態)にならず、液体(準安定状態)で居続けられる事と同様。
- 超伝導体は $B > B_{c1}$ でも、安定な渦糸状態ではなく、準安定状態であるマイスナー状態に居座り続けることが可能である。マイスナー状態が真に不安定な状態となる磁場を過熱磁場(superheating field) B_{sh} と呼ぶ。これはちゃんと計算できる量である。

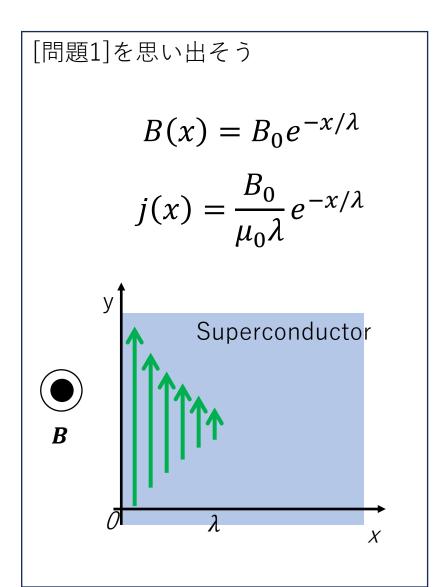
再び半無限の超伝導体を考えよう[問題1参照]。磁場 B_0 を印加すると磁場分布は $B=B_0\,e^{-x/\lambda}$ 、電流分布 $J=J_0\,e^{-x/\lambda}$ の遮蔽電流が流れる(ここで、 $J_0=B_0/\mu_0\lambda$)。



再び半無限の超伝導体を考えよう[問題1参照]。磁場 B_0 を印加すると磁場分布は $B=B_0\,e^{-x/\lambda}$ 、電流分布 $J=J_0\,e^{-x/\lambda}$ の遮蔽電流が流れる(ここで、 $J_0=B_0/\mu_0\lambda$)。

最表面を流れる電流 $J_0 = B_0/\mu_0\lambda$ が対破壊電流 $J_{dp} \sim B_c/\mu_0\lambda$ 程度になるとき、すなわち、 $B_0 \sim B_c$ となるとき、超伝導体表面は真に不安定になる。これより、

 $B_{sh} \sim B_c$



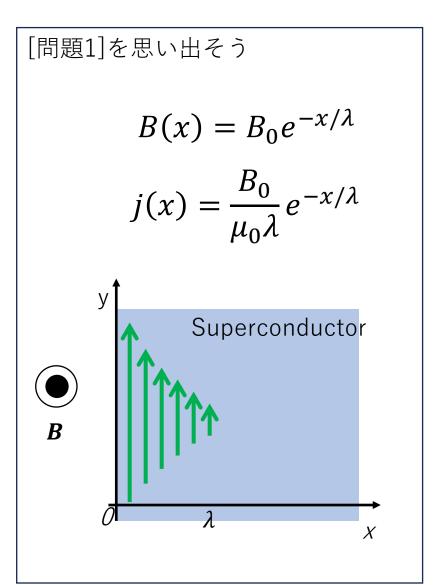
再び半無限の超伝導体を考えよう[問題1参照]。磁場 B_0 を印加すると磁場分布は $B=B_0\,e^{-x/\lambda}$ 、電流分布 $J=J_0\,e^{-x/\lambda}$ の遮蔽電流が流れる(ここで、 $J_0=B_0/\mu_0\lambda$)。

最表面を流れる電流 $J_0 = B_0/\mu_0\lambda$ が対破壊電流 $J_{dp} \sim B_c/\mu_0\lambda$ 程度になるとき、すなわち、 $B_0 \sim B_c$ となるとき、超伝導体表面は真に不安定になる。これより、

$$B_{sh} \sim B_c$$

ロンドン理論における見積もりは(Bean-Livingstoneバリアというものを考えることで)

$$B_{sh} = B_v = \frac{\phi_0}{4\pi\lambda\xi} = \frac{1}{\sqrt{2}}B_c = 0.71B_c$$



補足

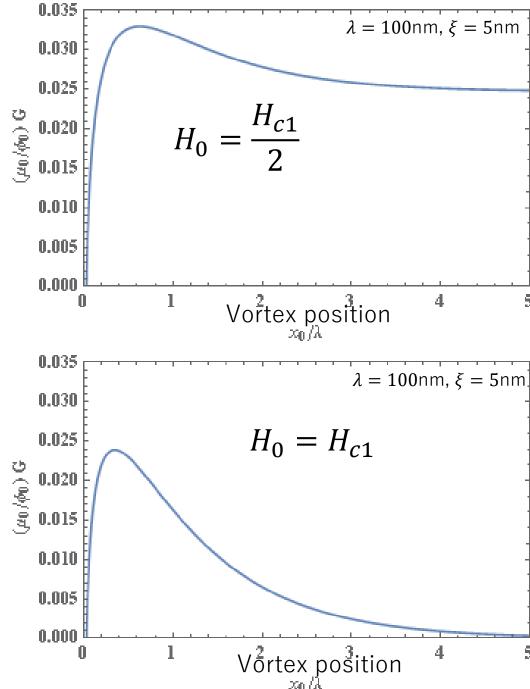
Lower Critical Field H_{c1}

When $H_0 < H_{c1}$, we have $G(0) < G(\infty)$. This means that a superconductor containing a vortex is unstable.

Vortex state is unstable. Meissner state is stable.

When $H_0 = H_{c1}$, we have $G(0) = G(\infty)$. This means that a superconductor containing a vortex is as stable as that without a vortex.

Vortex state is as stable as Meissner state.





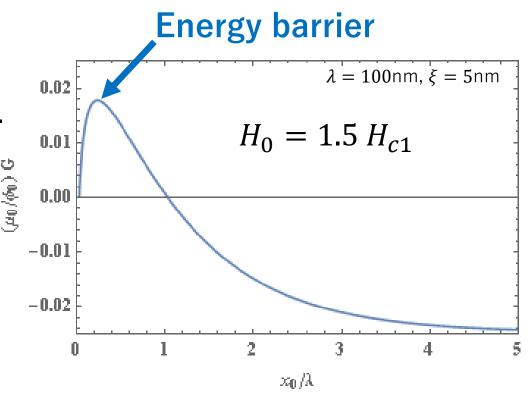
Superheating Field H_{sh}

Let us consider $H_0 > H_{c1}$, $\lambda = 100$ nm, $\xi = 5$ nm 0.02 where we have $G(0) > G(\infty)$. $H_0 = 1.5 H_{c1}$ 0.01 This means a superconductor containing a wortex is more stable than 0.00 vortex is more stable than -0.01that without a vortex. Vortex state is more stable -0.02than Meissner state. x_0/λ



Superheating Field H_{sh}

Let us consider $H_0 > H_{c1}$, where we have $G(0) > G(\infty)$. This means a superconductor containing a vortex is more stable than that without a vortex. Vortex state is more stable than Meissner state.



Meissner state is still "metastable". It is not the global minimum but a local minimum. There is an "energy barrier".

補足

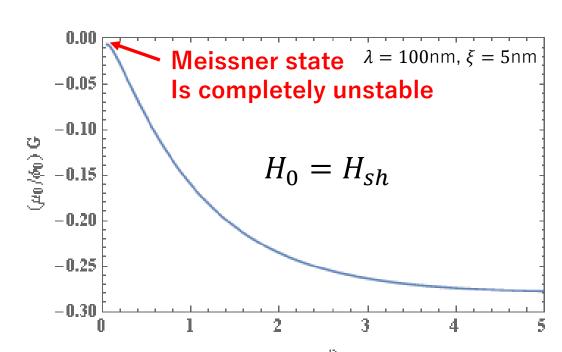
Superheating Field H_{sh}

When does the Meissner state become **completely unstable**? It is when H_0 exceeds the superheating field H_{sh} at which the energy barrier disappears: $G(x_0)$ is flat at $x_0 = 0$.

Note here our formulation is not applicable to the vicinity of the vortex core: we have a short distance cutoff $\sim \xi$. So we examine the condition $G(x_0)$ is flat at $x_0 = \xi$ instead of $x_0 = 0$.

Then

$$G'(\xi)=0$$
 or $B_{Sh}=\mu_0 H_{Sh}=rac{\phi_0}{4\pi\lambda\xi}$
$$=rac{1}{\sqrt{2}}B_c=0.71B_c$$
 Here the GL result $B_c=rac{\phi_0}{2\sqrt{2}\pi\lambda\xi}$ is used



補足

 $\frac{\lambda}{\xi} \gg 1$ and clean limit

(e.g., clean-limit Nb₃Sn, clean-limit NbN etc.)

* clean limit Nb has $\frac{\lambda}{\xi} \sim 1$. So, these formulas are <u>not</u> applicable to Nb

$$T \rightarrow 0$$

$$H_{sh}(0) = 0.84H_c(0)$$

V. P. Galaiko, Sov. Phys. JETP **23**, 475 (1966)

$$0 < T < T_c$$

$$H_{sh}(T) = \frac{\mathbb{E}_{0.80}^{0.82}}{\mathbb{E}_{0.74}^{0.74}}$$

G. Catelani and J. P. Sethna, Phys. Rev. B **78**, 224509 (2008)

F. Pei-Jen Lin and A. Gurevich, Phys. Rev. B **85**, 054513 (2012)

$$T \simeq T_c$$

$$H_{sh}(T) \Big|_{T \simeq T_c} = \frac{\sqrt{5}}{3} H_c(T) \Big|_{T \simeq T_c} = 0.745 H_c(T) \Big|_{T \simeq T_c} \qquad (\kappa = \frac{\lambda}{\xi} \to \infty) \qquad \text{V. P. Galaiko, Sov. Phys. JETP 23, 475}$$

$$(1966) \text{ Kramer, Phys. Rev. 170, 475}$$

$$(1968)$$

$$H_{sh}(T)\Big|_{T\simeq T_c} = \left(1 + \frac{0.731}{\sqrt{\kappa}}\right) \frac{\sqrt{5}}{3} H_c(T)\Big|_{T\simeq T_c} \quad (\kappa = \frac{\lambda}{\xi} \gg 1)$$

P. V. Christiansen, Solid State Commun. **7**, 727 (1969)

M. K. Transtrum, G. Catelani, and J. P. Sethna,

Phys. Rev. B **83**, 094505 (2011)

113

補足

Dirty limit

(e.g., dirty Nb₃Sn, dirty NbN, dirty Nb etc.)

* These results are applicable to <u>dirty</u> Nb (e.g., doped Nb)

$$T \rightarrow 0$$

$$H_{sh}(0) = 0.795H_c(0)$$

T. Kubo, Phys. Rev. Research 2, 033203 (2020)

$$0 < T < T_c$$

$$H_{sh}(\mathbf{T}) = \begin{pmatrix} 0.8 \\ 0.7 \\ 0.6 \\ 0.6 \\ 0.4 \\ 0.2 \\ 0.1 \\ 0.0 \\ 0.0 \\ 0.2 \\ 0.1 \\ 0.0 \\ 0.0 \\ 0.2 \\ 0.4 \\ 0.6 \\ 0.8 \\ 1.0 \\ 0.7/T_c \end{pmatrix}$$

T. Kubo, Phys. Rev. Research 2, 033203 (2020)

* Effects of Dynes Gamma are also studied in this paper

$$T \simeq T_c$$

$$H_{sh}(T) \Big|_{T \simeq T_c} = \frac{\sqrt{5}}{3} H_c(T) \Big|_{T \simeq T_c} = 0.745 H_c(T) \Big|_{T \simeq T_c}$$

L. Kramer, Phys. Rev. **170**, 475 (1968)

問題8

Estimate B_{sh} $(T \ll T_c)$ of $\mathrm{Nb_3Sn}$ in the clean limit $\mathrm{Nb_3Sn}$ の場合、 $\lambda \gg \xi$ だから $B_{sh}(0) = 0.84B_c(0)$ を使って良い

You can use $B_c = 540$ mT.

問題8 (解)

公式
$$B_{sh}(0) = 0.84B_c(0)$$
 に代入して $0.84 \times 540 \text{ mT} \simeq 450 \text{ mT}$

因みに、高純度ニオブの場合、 $\lambda \simeq \xi$ だから、公式 $B_{sh}(0) = 0.84B_c(0)$ は使えない。 $\lambda \simeq \xi$ の場合、 $T \simeq T_c$ におけるGL理論に基づく公式

$$B_{sh}(T)\Big|_{T \simeq T_c} = 1.26B_c(T)\Big|_{T \simeq T_c} \quad (\kappa = \frac{\lambda}{\xi} = 1)$$

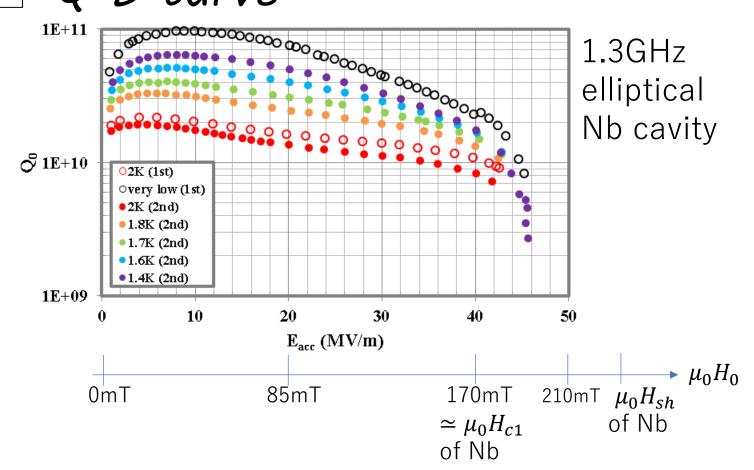
 $B_{sh}(T)\Big|_{T\simeq T_c}=1.26B_c(T)\Big|_{T\simeq T_c}$ $(\kappa=\frac{\lambda}{\xi}=1)$ が使える。 $T\ll T_c$ における係数は未だ得られていない。しかし、低温でも同様の係 数で与えられると仮定すると、

$$B_{sh}(0) \sim 1.2B_c(0) = 240$$
mT

3.8 空洞の加速性能の限界

3.8 空洞の加速性能の限界

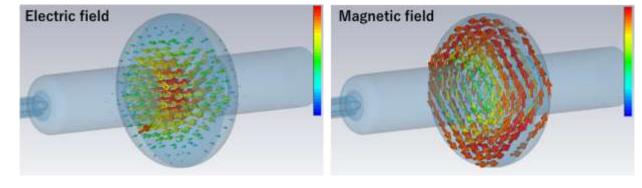
Q-E curve



Our cavities can regularly exceed B_{c1} , but have never achieved B_{sh} . The ultimate limit of cavities made from bulk material is considered as $B_{c1} \leq B_0^{max} < B_{sh}$

3.8 空洞の加速性能の限界

問題9

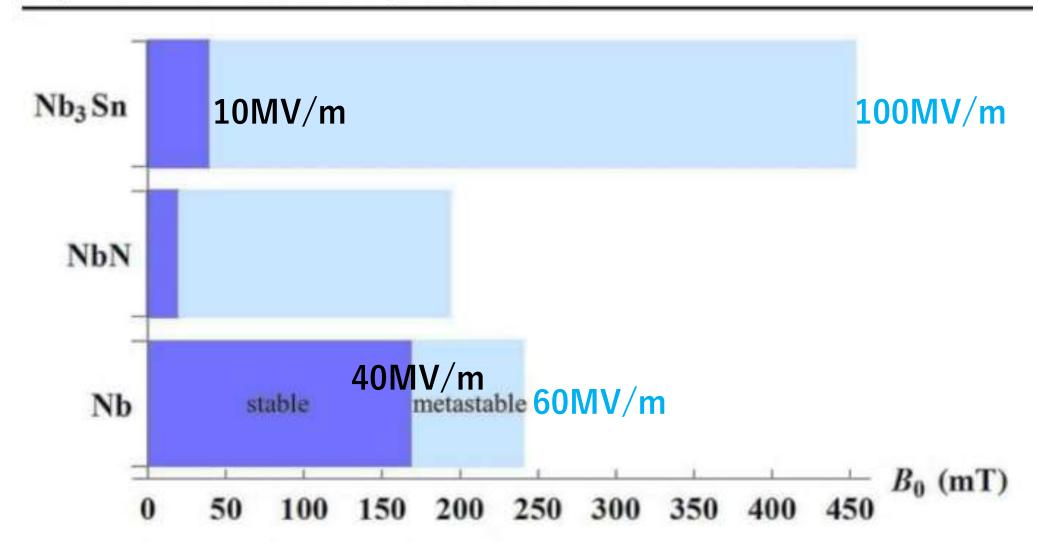


- ✔ 加速勾配は空洞内壁のマイクロ波磁場に比例する(上の図↑)。
- ✓ また、これまでに見てきたように、 Nb_3Sn やNbの下部臨界磁場や過熱磁場は、 $B_{c1}^{Nb}\simeq 170~mT$ 、 $B_{sh}^{Nb}\simeq 240~mT$ 、 $B_{c1}^{Nb_3Sn}\simeq 50~mT$ 、 $B_{sh}^{Nb_3Sn}\simeq 450~mT$ で与えられる。
 - Calculate the corresponding value of E_{acc} for Tesla shape cavity. You can use the relation between the surface magnetic field and gradient: $B_0 = gE_{acc}$ and g = 4.26 mT/(MV/m).
 - \bullet Compare it with the record field of Nb cavity, $E_{acc} \simeq 50 \; MV/m$

3.8 空洞の加速性能の限界

問題9 (解)

Supercond. Sci. Technol. 30 (2017) 023001



ここまでのまとめ

3.5節 下部臨界磁場

$$B_{c1} = \frac{\mu_0 \epsilon_{\phi_0}}{\phi_0} \simeq \frac{\phi_0}{\lambda^2}$$

3.6節 対破壊電流

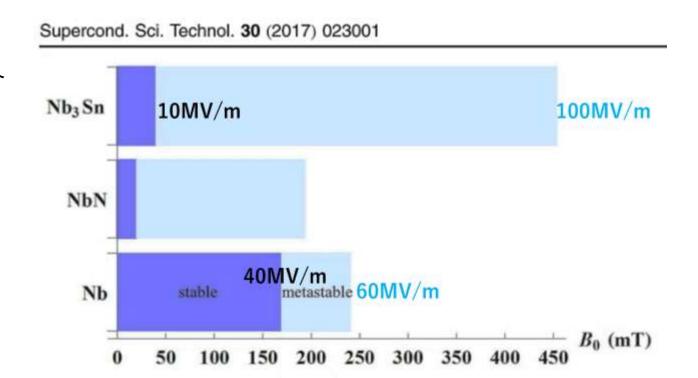
$$J_d \sim \frac{B_c}{\mu_0 \lambda}$$

BCS理論に基づく詳細な 計算結果は3.6節の表にまとめた 3.7節 過熱磁場

$$B_{sh} \sim B_c$$

BCS理論に基づく詳細な 計算結果は3.7節の表にまとめた

3.8節 空洞性能の限界



もくじ

- 1.はじめに
- 2.超伝導加速空洞概觀
- 3.超伝導の基本と空洞性能の限界
- 4.積層薄膜構造

積層薄膜構造は、

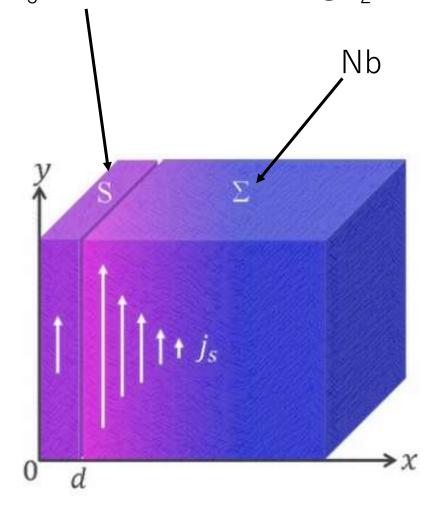
- 土台となるバルクの超伝導体(∑)の上に
- 薄い絶縁層(I)を挟んで
- 厚みdの超伝導薄膜(S)

を載せた構造 (SIΣ構造)である。

超伝導加速空洞の内面にこの構造を導入 することで加速性能の大幅な向上が可能 になると期待されている。

表面で渦糸が生成したとしても、絶縁層で一旦消えてくれるため、渦糸が大きな損失を生まないというのが特徴の一つ。

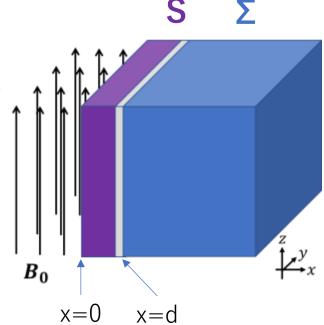
Nb₃Sn, NbN, NbTiN, MgB₂ etc



早速、ロンドン方程式を解くことで、磁場分布・電流分布を調べてみよう。それが、この系の面白さを理解する一番の近道である。

ここでは簡単のため、絶縁層の厚みは無視する。

ロンドン方程式は $B'' = B / \lambda_i^2$ (i=s, Σ) の2本である。



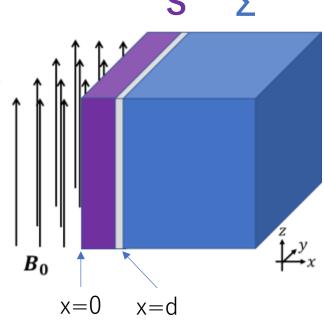
早速、ロンドン方程式を解くことで、磁場分布・電流分布を調べてみよう。それが、この系の面白さを理解する一番の近道である。

ここでは簡単のため、絶縁層の厚みは無視する。

ロンドン方程式は $B''=B/\lambda_i^2$ (i=s,Σ) の2本である。

各領域での磁束密度とベクトルポテンシャルは以下の一般解で書ける。

領域S
(0
$$\leq$$
 \mathbf{x} \leq \mathbf{d})
$$\begin{cases} B(x) = C_1 e^{x/\lambda_S} + C_2 e^{-x/\lambda_S} \\ A(x) = \lambda_S \left(C_1 e^{x/\lambda_S} - C_2 e^{-x/\lambda_S} \right) \end{cases}$$



$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B(x) \end{pmatrix} \qquad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 \\ A(x) \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\mathbf{B} = \text{rot}\mathbf{A} \text{ or } B = \partial_{x}A$$

早速、ロンドン方程式を解くことで、磁場分布・電流分布を調べてみよう。それが、この系の面白さを理解する一番の近道である。

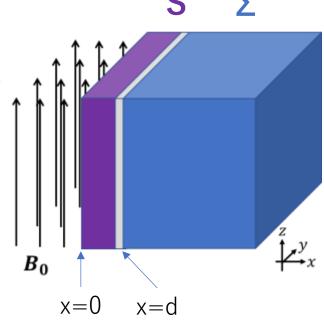
ここでは簡単のため、絶縁層の厚みは無視する。

ロンドン方程式は $B''=B/\lambda_i^2$ (i=s,Σ) の2本である。

各領域での磁束密度とベクトルポテンシャルは以下の一般解で書ける。

領域S
(0
$$\leq$$
 $\mathbf{x} < \mathbf{d}$)
$$\begin{cases} B(x) = C_1 e^{x/\lambda_S} + C_2 e^{-x/\lambda_S} \\ A(x) = \lambda_s \left(C_1 e^{x/\lambda_S} - C_2 e^{-x/\lambda_S} \right) \end{cases}$$

領域 $\mathbf{\Sigma}$
($\mathbf{x} > \mathbf{d}$)
$$\begin{cases} B(x) = C_3 e^{-(x-d)/\lambda_{\Sigma}} \\ A(x) = -\lambda_{\Sigma} C_3 e^{-(x-d)/\lambda_{\Sigma}} \end{cases}$$



$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B(x) \end{pmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 \\ A(x) \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\mathbf{B} = \text{rot}\mathbf{A} \text{ or } B = \partial_{x}A$$

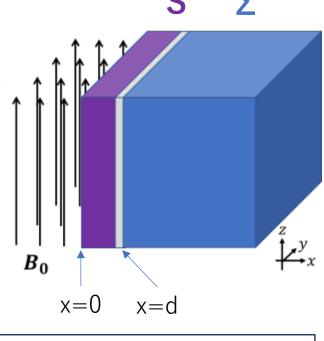
早速、ロンドン方程式を解くことで、磁場分布・電流分布を調べてみよう。それが、この系の面白さを理解する一番の近道である。

ここでは簡単のため、絶縁層の厚みは無視する。 ロンドン方程式は $B''=B/\lambda_i^2$ (i=s, Σ) の2本である。

各領域での磁束密度とベクトルポテンシャルは以下の一般解で書ける。

領域S
(
$$\mathbf{0} \le \mathbf{x} < \mathbf{d}$$
)
$$\begin{cases} B(x) = C_1 e^{x/\lambda_S} + C_2 e^{-x/\lambda_S} \\ A(x) = \lambda_S \left(C_1 e^{x/\lambda_S} - C_2 e^{-x/\lambda_S} \right) \end{cases}$$
領域 $\mathbf{\Sigma}$
($\mathbf{x} > \mathbf{d}$)
$$\begin{cases} B(x) = C_3 e^{-(x-d)/\lambda_{\Sigma}} \\ A(x) = -\lambda_{\Sigma} C_3 e^{-(x-d)/\lambda_{\Sigma}} \end{cases}$$

境界条件
$$\begin{cases} B(0) = B_0 \\ B(d_-) = B(d_+) \end{cases}$$
 磁場の連続性 $A(d_-) = A(d_+)$ 電場 $(E = i\omega A)$ の連続性



$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B(x) \end{pmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 \\ A(x) \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\mathbf{B} = \text{rot}\mathbf{A} \text{ or } B = \partial_{x}A$$

問題10

(1) 一般解に境界条件を代入することで

$$B_0 = C_1 + C_2$$

$$C_1 e^{d/\lambda_S} + C_2 e^{-d/\lambda_S} = C_3$$

$$C_1 e^{d/\lambda_S} - C_2 e^{-d/\lambda_S} = -\frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_S} C_3$$
3

の3つの式が得られることを確認せよ

(2) これを解いて C_1 , C_2 , C_3 を求めよ

領域S
$$(0 \le x < d)$$
 $\begin{cases} B(x) = C_1 e^{x/\lambda_S} + C_2 e^{-x/\lambda_S} \\ A(x) = \lambda_S \left(C_1 e^{x/\lambda_S} - C_2 e^{-x/\lambda_S} \right) \end{cases}$ 領域 Σ $(x > d)$ $\begin{cases} B(x) = C_3 e^{-(x-d)/\lambda_\Sigma} \\ A(x) = -\lambda_\Sigma C_3 e^{-(x-d)/\lambda_\Sigma} \end{cases}$ $\begin{cases} B(0) = B_0 \\ B(d_-) = B(d_+) \end{cases}$ 磁場の連続性 $A(d_-) = A(d_+)$ 電場 $(E = i\omega A)$ の連続性

問題10 (解) (1) は省略

(2) まず②+③から
$$C_1 = \frac{C_3}{2} \left(1 - \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \right) e^{-d/\lambda_s}$$
 また、②-③から $C_2 = \frac{C_3}{2} \left(1 + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \right) e^{+d/\lambda_s}$

$$C_2 = \frac{C_3}{2} \left(1 + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \right) e^{+d/\lambda_s}$$

これらを①に入れて、

$$B_0 = C_1 + C_2 = C_3 \left(\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s} \right)$$
 すなわち $C_3 = \frac{B_0}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$

$$C_3 = \frac{B_0}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$$

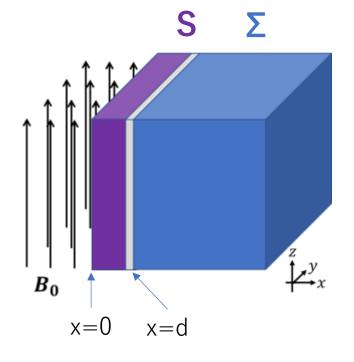
$$\mathcal{L}_{1} = \frac{C_{3}}{2} \left(1 - \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_{S}} \right) e^{-d/\lambda_{S}} = \frac{B_{0}}{2} \frac{\left(1 - \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_{S}} \right) e^{-d/\lambda_{S}}}{\cosh \frac{d}{\lambda_{S}} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_{S}} \sinh \frac{d}{\lambda_{S}}}$$

$$C_2 = \frac{C_3}{2} \left(1 + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \right) e^{+d/\lambda_s} = \frac{B_0}{2} \frac{\left(1 + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \right) e^{+d/\lambda_s}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$$

問題11

領域S
(0
$$\leq$$
 \mathbf{x} $<$ \mathbf{d}) $B(x) = B_0 \frac{\cosh \frac{d-x}{\lambda_S} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_S} \sinh \frac{d-x}{\lambda_S}}{\cosh \frac{d}{\lambda_S} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_S} \sinh \frac{d}{\lambda_S}}$

$$B(x) = B_0 \frac{e^{-(x-d)/\lambda_{\Sigma}}}{\cosh \frac{d}{\lambda_S} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_S} \sinh \frac{d}{\lambda_S}}$$



(1) 領域
$$S$$
と領域 Σ が同じロンドン長を持つ場合 $(\lambda_S = \lambda_\Sigma = \lambda)$ 、磁場分布 $B(x) = e^{-\frac{x}{\lambda}}$

が得られることを確認せよ

(2) 領域Sの厚みdが無限大のとき、磁場分布

$$B(x) = e^{-\frac{x}{\lambda_S}}$$

が得られることを確認せよ

問題
$$11$$
(解) (1) $\lambda_S = \lambda_\Sigma = \lambda$ を代入すると

領域S

$$\mathbf{(0} \leq \mathbf{x} < \mathbf{d)} B(x) = B_0 \frac{\cosh \frac{d - x}{\lambda_S} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_S} \sinh \frac{d - x}{\lambda_S}}{\cosh \frac{d}{\lambda_S} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_S} \sinh \frac{d}{\lambda_S}} = B_0 \frac{e^{(d - x)/\lambda}}{e^{d/\lambda}} = B_0 e^{-x/\lambda}$$

領域
$$\Sigma$$
 $(\mathbf{x}>\mathbf{d})$ $B(x) = B_0 \frac{e^{-(x-d)/\lambda_{\Sigma}}}{\cosh\frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh\frac{d}{\lambda_s}} = B_0 \frac{e^{-(x-d)/\lambda}}{e^{d/\lambda}} = B_0 e^{-x/\lambda}$

 $(2) d \gg \lambda_s$ のとき、coshとsinhは(1/2)*expで置き換えられるから

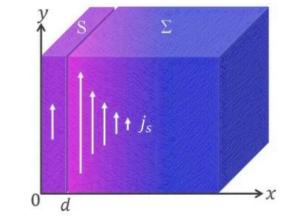
$$B(x) = B_0 \frac{\cosh \frac{d-x}{\lambda_S} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_S} \sinh \frac{d-x}{\lambda_S}}{\cosh \frac{d}{\lambda_S} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_S} \sinh \frac{d}{\lambda_S}} = B_0 \frac{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_S}\right) e^{(d-x)/\lambda_S}}{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_S}\right) e^{d/\lambda_S}} = B_0 e^{-x/\lambda}$$

電流分布はいつもの通り
アンペールの法則
$$\boldsymbol{j} = \frac{1}{\mu_0} \operatorname{rot} \boldsymbol{B}$$

から求まる

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B(x) \end{pmatrix} \qquad \mathbf{J} = \begin{pmatrix} 0 \\ J(x) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{J} = \begin{pmatrix} 0 \\ J(x) \\ 0 \end{pmatrix}$$



領域S
(0
$$\leq$$
 \mathbf{x} \leq \mathbf{d}) $B(x) = B_0 \frac{\cosh \frac{d-x}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d-x}{\lambda_s}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$

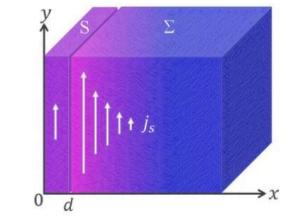
$$B(x) = B_0 \frac{e^{-(x-d)/\lambda_{\Sigma}}}{\cosh\frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh\frac{d}{\lambda_s}}$$

電流分布はいつもの通り
アンペールの法則
$$\boldsymbol{j} = \frac{1}{\mu_0} \operatorname{rot} \boldsymbol{B}$$

から求まる

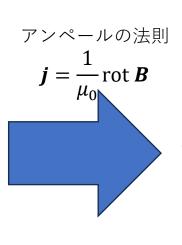
$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B(x) \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{J} = \begin{pmatrix} 0 \\ J(x) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{J} = \begin{pmatrix} 0 \\ J(x) \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$B(x) = B_0 \frac{\cosh \frac{d - x}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d - x}{\lambda_s}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$$

$$B(x) = B_0 \frac{e^{-(x-d)/\lambda_{\Sigma}}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$$



領域S
$$(\mathbf{0} \le \mathbf{x} < \mathbf{d})$$
 $B(x) = B_0 \frac{\cosh \frac{d-x}{\lambda_S} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_S} \sinh \frac{d-x}{\lambda_S}}{\cosh \frac{d}{\lambda_S} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_S} \sinh \frac{d}{\lambda_S}}$ $\mathbf{j} = \frac{1}{\mu_0} \operatorname{rot} \mathbf{B}$ $\mathbf{j} = \frac{1}{\mu_0} \operatorname{rot}$

$$J(x) = \frac{B_0}{\mu_0 \lambda_{\Sigma}} \frac{e^{-(x-d)/\lambda_{\Sigma}}}{\cosh \frac{d}{\lambda_S} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_S} \sinh \frac{d}{\lambda_S}}$$

これより、領域Sと領域 Σ における電流分布が、Sと Σ の材料の組合せ(λ_s と λ_Σ の組合 せ)に大きく依存することが分かる。例えば、境界での値を見るためx=dを代入すると、

$$J(d_{-}) = \left(\frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_{s}}\right)^{2} J(d_{+}) \ \ \, \xi \ \, \xi \ \, \delta_{\circ}$$

$\lambda_s > \lambda_{\Sigma}$ の場合には、S上の遮蔽電流を抑えられる!

Supercond. Sci. Technol. 30 (2017) 023001

Topical Review

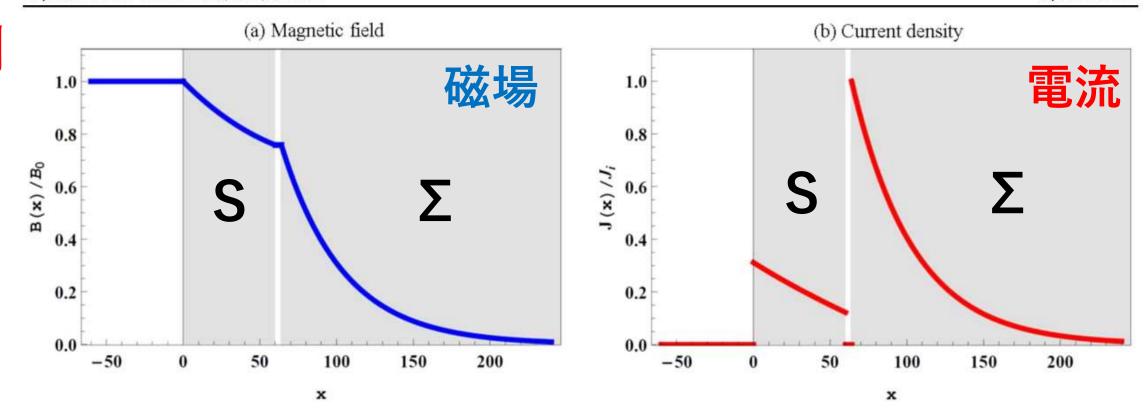


Figure 7. Examples of the magnetic field and current density distributions in a SIS structure, where the magnetic field is normalized by B_0 and the current density is normalized by that at the interface J_i . Assumed parameters are $d_S = 60$ nm, $d_I = 4$ nm, $\lambda_1 = 120$ nm and $\lambda_2 = 40$ nm.

補足

BCS理論による非線形マイスナー効果も含んだ数値計算の結果はロンドン理論による電流分布・磁場分布と余り変わらない

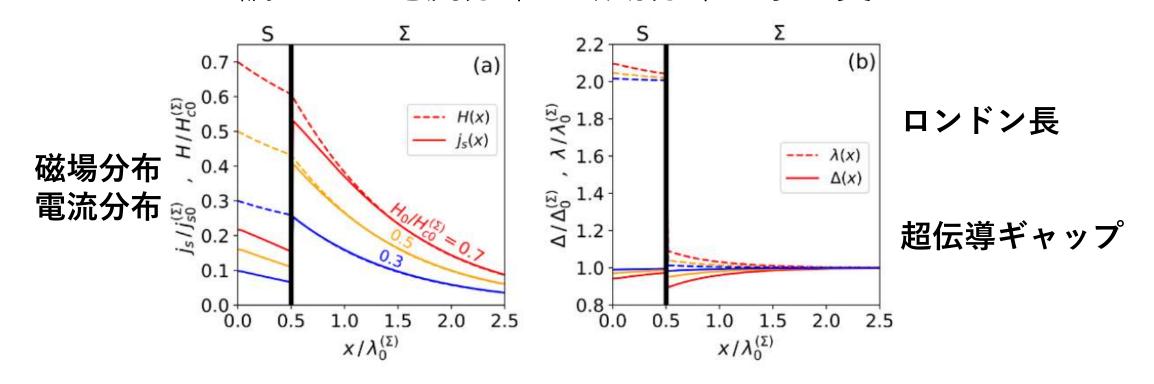


Figure 4. Spatial distributions of (a) H, j_s , (b) Δ , and λ in a layered superconductor calculated for $d = 0.5\lambda_0^{(\Sigma)}$, $r_{\Delta} = r_H = 1$, and $r_{\sigma} = 0.25$. The penetration depth of the S layer in the zero-current state is given by $\lambda_0^{(S)} = \lambda_0^{(\Sigma)} / \sqrt{r_{\Delta} r_{\sigma}} = 2\lambda_0^{(\Sigma)}$.

T. Kubo, Supercond. Sci. Technol. 34, 045006 (2021)

Table 1. Parameters of the layered structure.

S layer thickness	d,
Pair-potential ratio Critical-field ratio Normal-conductivity ratio	$egin{aligned} r_{\Delta} &= \Delta_0^{(\mathrm{S})}/\Delta_0^{(\Sigma)}, \ r_H &= H_{c0}^{(\mathrm{S})}/H_{c0}^{(\Sigma)}, \ r_{\sigma} &= \sigma_n^{(\mathrm{S})}/\sigma_n^{(\Sigma)}. \end{aligned}$

既に見たように、 $\lambda_s > \lambda_{\Sigma}$ の場合にはS上の遮蔽電流を抑えられる。電流による超伝導破壊を抑えられるので、より高い磁場に到達できると期待される。どれくらいの磁場まで耐えられるか、評価しよう。

$$S = \frac{B_0}{\mu_0 \lambda_s} \frac{\sinh \frac{d-x}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \cosh \frac{d-x}{\lambda_s}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$$

$$\sum \int J(x) = \frac{B_0}{\mu_0 \lambda_{\Sigma}} \frac{e^{-(x-d)/\lambda_{\Sigma}}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$$

既に見たように、 $\lambda_s > \lambda_{\Sigma}$ の場合にはS上の遮蔽電流を抑えられる。電流による超伝導破壊を抑えられるので、より高い磁場に到達できると期待される。どれくらいの磁場まで耐えられるか、評価しよう。

S上の最表面の電流は
$$J(0) = \gamma_s \frac{B_0}{\mu_0 \lambda_s}$$
 $\gamma_s = \frac{\sinh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \cosh \frac{d}{\lambda_s}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$ と書けて、 γ_s のファクターだけ電流が小さくなる。

$$S = \frac{B_0}{J(x)} = \frac{B_0}{\mu_0 \lambda_s} \frac{\sinh \frac{d - x}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \cosh \frac{d - x}{\lambda_s}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$$

$$\sum \int J(x) = \frac{B_0}{\mu_0 \lambda_{\Sigma}} \frac{e^{-(x - d)/\lambda_{\Sigma}}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$$

既に見たように、 $\lambda_s > \lambda_{\Sigma}$ の場合にはS上の遮蔽電流を抑えられる。電流による超伝導破壊を抑えられるので、より高い磁場に到達できると期待される。どれくらいの磁場まで耐えられるか、評価しよう。

S上の最表面の電流は
$$J(0) = \gamma_s \frac{B_0}{\mu_0 \lambda_s}$$
 $\gamma_s = \frac{\sinh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \cosh \frac{d}{\lambda_s}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$ と書けて、 γ_s のファクターだけ電流が小さくなる。

この電流密度がSの対破壊電流 $J_{dp}^{(S)}$ に達するときが最大の B_0 を与える。Sが破壊される最大印加磁場は $B_{\max}^{(S \text{ in SI}\Sigma)} = \gamma_s^{-1}\mu_0\lambda_s J_{dp}^{(S)} \simeq \gamma_s^{-1}B_{sh}^{(S)}$ となる。つまり、最大磁場は γ_s^{-1} だけ増幅される。

$$S = \frac{B_0}{J(x)} = \frac{B_0}{\mu_0 \lambda_s} \frac{\sinh \frac{d - x}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \cosh \frac{d - x}{\lambda_s}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$$

$$\sum \int J(x) = \frac{B_0}{\mu_0 \lambda_{\Sigma}} \frac{e^{-(x - d)/\lambda_{\Sigma}}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$$

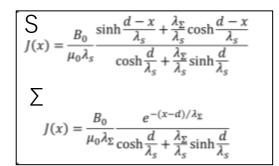
既に見たように、 $\lambda_s > \lambda_{\Sigma}$ の場合にはS上の遮蔽電流を抑えられる。電流による超伝導破壊を抑えられるので、より高い磁場に到達できると期待される。どれくらいの磁場まで耐えられるか、評価しよう。

S上の最表面の電流は
$$J(0) = \gamma_s \frac{B_0}{\mu_0 \lambda_s}$$
 $\gamma_s = \frac{\sinh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \cosh \frac{d}{\lambda_s}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$ と書けて、 γ_s のファクターだけ電流が小さくなる。 $\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}$ この電流窓度がSの対映博電流 $I^{(S)}$ に達するときが是

この電流密度がSの対破壊電流 $J_{dp}^{(S)}$ に達するときが最大の B_0 を与える。Sが破壊される最大印加磁場は

$$B_{\text{max}}^{(\text{S in SI}\Sigma)} = \gamma_s^{-1} \mu_0 \lambda_s J_{dp}^{(\text{S})} \simeq \gamma_s^{-1} B_{sh}^{(\text{S})}$$

となる。つまり、最大磁場は γ_s^{-1} だけ増幅される。 右図の青線に示されているように、 $\lambda_s > \lambda_{\Sigma}$ でかつ、 厚みdが小さいほど増幅率 γ_s^{-1} は大きくなる。



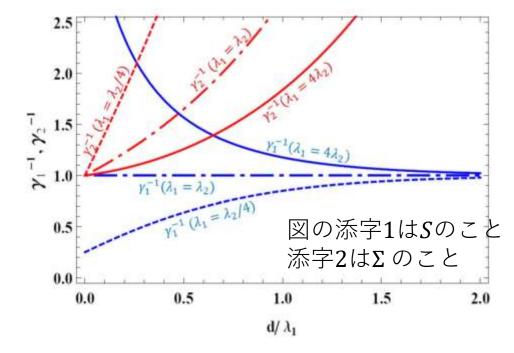


Figure 8. γ_1^{-1} and γ_2^{-1} as functions of the S-layer thickness $d_{\rm S}/\lambda_{\rm I}$. Supercond. Sci. Technol. **30**, 023001 (2017)

一方で、Sがいくら強くても Σ が磁場で壊されれば、そこまでである。そこで、次に Σ がどれだけの磁場に耐えられるかを評価しよう。

領域S
(0
$$\leq$$
 $\mathbf{x} <$ \mathbf{d})
$$B(x) = B_0 \frac{\cosh \frac{d-x}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d-x}{\lambda_s}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$$
($\mathbf{x} >$ \mathbf{d})
$$B(x) = B_0 \frac{e^{-(x-d)/\lambda_{\Sigma}}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$$

一方で、Sがいくら強くても Σ が磁場で壊されれば、そこまでである。そこで、次に Σ がどれだけの磁場に耐えられるかを評価しよう。

$$\Sigma$$
の表面磁場は $B(d) = \gamma_{\Sigma} B_0$ $\gamma_{\Sigma} = \frac{1}{\cosh \frac{d}{\lambda_{S}} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_{S}} \sinh \frac{d}{\lambda_{S}}}$

領域S
(0
$$\leq$$
 $\mathbf{x} < \mathbf{d}$) $B(x) = B_0 \frac{\cosh \frac{d-x}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d-x}{\lambda_s}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$
領域 Σ
($\mathbf{x} > \mathbf{d}$) $B(x) = B_0 \frac{e^{-(x-d)/\lambda_{\Sigma}}}{\cosh \frac{d}{\lambda} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$

一方で、Sがいくら強くても Σ が磁場で壊されれば、そこまでである。そこで、次に Σ がどれだけの磁場に耐えられるかを評価しよう。

$$\Sigma$$
の表面磁場は $B(d) = \gamma_{\Sigma} B_0$ $\gamma_{\Sigma} = \frac{1}{\cosh \frac{d}{\lambda_{c}} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_{c}} \sinh \frac{d}{\lambda_{c}}}$

 Σ が破壊されるのは、B(d)が Σ の過熱磁場 $B_{sh}^{(\Sigma)}$ に達するような印加磁場 B_0 である。よって $B_{\max}^{(\Sigma \text{ in SI}\Sigma)} = \gamma_{\Sigma}^{-1} B_{sh}^{(\Sigma)}$

が得られる。

領域S
(0
$$\leq$$
 $\mathbf{x} < \mathbf{d}$) $B(x) = B_0 \frac{\cosh \frac{d-x}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d-x}{\lambda_s}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$
領域 Σ
($\mathbf{x} > \mathbf{d}$) $B(x) = B_0 \frac{e^{-(x-d)/\lambda_{\Sigma}}}{\cosh \frac{d}{\lambda_s} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_s} \sinh \frac{d}{\lambda_s}}$

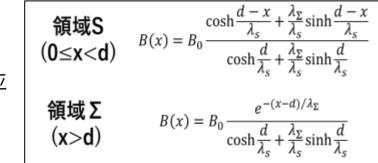
一方で、Sがいくら強くてもΣが磁場で壊されれば、そこまで である。そこで、次にΣがどれだけの磁場に耐えられるかを評 価しよう。

$$\Sigma$$
の表面磁場は $B(d) = \gamma_{\Sigma} B_0$ $\gamma_{\Sigma} = \frac{1}{\cosh \frac{d}{\lambda_{c}} + \frac{\lambda_{\Sigma}}{\lambda_{c}} \sinh \frac{d}{\lambda_{c}}}$

 Σ が破壊されるのは、B(d)が Σ の過熱磁場 $B_{sh}^{(\Sigma)}$ に達 するような印加磁場 B_0 である。よって

 $B_{\text{max}}^{(\Sigma \text{ in SI}\Sigma)} = \gamma_{\Sigma}^{-1} B_{\text{sh}}^{(\Sigma)}$ が得られる。 つまり、最大磁場は γ_{Σ}^{-1} だけ増幅される(図の赤線) 0.5 図の添字1は*S*のこと 添字2はΣのこと 0.0 0.5 1.5 d/λ_1

Figure 8.
$$\gamma_1^{-1}$$
 and γ_2^{-1} as functions of the S-layer thickness $d_{\rm S}/\lambda_{\rm l}$. Supercond. Sci. Technol. **30**, 023001 (2017)



$$B_{\rm sh}^{({\rm SI}\Sigma)} = \min\left(B_{\rm max}^{({\rm S\,in\,SI}\Sigma)}, B_{\rm max}^{(\Sigma\,{\rm in\,SI}\Sigma)}\right) = \min\left(\gamma_s^{-1}B_{sh}^{(S)}, \gamma_\Sigma^{-1}B_{sh}^{(\Sigma)}\right)$$

SIΣ構造全体として耐えられる磁場は薄膜SとバルクΣの弱い方で決まる。

すなわち、

$$B_{\rm sh}^{({\rm SI}\Sigma)} = \min\left(B_{\rm max}^{({\rm S\,in\,SI}\Sigma)}, B_{\rm max}^{(\Sigma\,{\rm in\,SI}\Sigma)}\right) = \min\left(\gamma_s^{-1}B_{sh}^{(S)}, \gamma_\Sigma^{-1}B_{sh}^{(\Sigma)}\right)$$

Supercond. Sci. Technol. 30 (2017) 023001

Topical Review

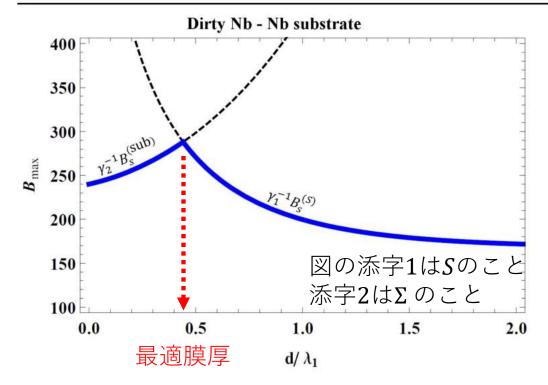


Figure 16. Theoretical field limit of an SS bilayer structure that consists of a dirty Nb layer and a clean Nb substrate as a function of surface layer thickness. The assumed parameters are $\lambda_1 = 180$ nm, $B_{\rm s}^{\rm (S)} = 0.84 B_{\rm c}^{\rm (S)} = 170$ mT, $\lambda_2 = 40$ nm and $B_{\rm s}^{\rm (sub)} = 240$ mT.

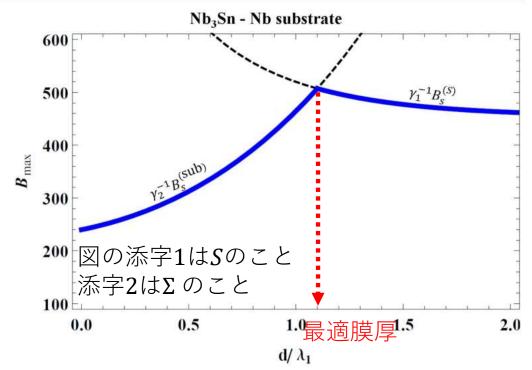


Figure 17. Theoretical field limit of an SS bilayer structure that consists of a Nb₃Sn layer and a clean Nb substrate as a function of the surface layer thickness. The assumed parameters are $\lambda_1 = 120$ nm, $B_s^{(S)} = 0.84B_c^{(S)} = 450$ mT, $\lambda_2 = 40$ nm and $B_s^{(sub)} = 240$ mT.

補足

- 実線は、BCS理論による非線形マイスナー 効果も含んだ数値計算の結果。
- **点線**は前ページのロンドン理論を用いて導いた公式から計算したもの。

両者の最適膜厚の違いは10%程度。

Table 1. Parameters of the layered structure.

S layer thickness	d,
Pair-potential ratio Critical-field ratio	$r_{\Delta} = \Delta_0^{(\mathrm{S})} / \Delta_0^{(\Sigma)}, \ r_H = H_{c0}^{(\mathrm{S})} / H_{c0}^{(\Sigma)},$
Normal-conductivity ratio	$r_{\sigma} = \sigma_n^{(S)} / \sigma_n^{(\Sigma)}$.

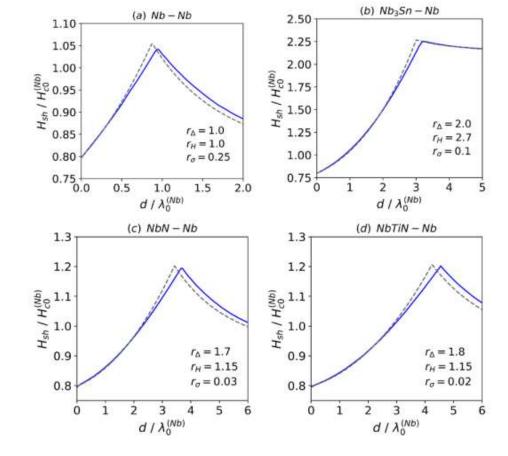


Figure 5. Superheating field of layered structures as functions of d. The solid curves are obtained from the self-consistent solutions of the coupled Maxwell–Usadel equations at $T \to 0$ (equations (5)–(11)). The dashed curves are calculated from the approximate formula (equation (21)). (a) Nb-Nb structure modeled by the parameter set $(r_{\Delta}, r_H, r_{\sigma}) = (1, 1, 0.25)$. (b) Nb₃Sn-Nb structure modeled by $(r_{\Delta}, r_H, r_{\sigma}) = (2, 2.7, 0.1)$. (c) NbN-Nb structure modeled by $(r_{\Delta}, r_H, r_{\sigma}) = (1.7, 1.15, 0.03)$. (d) NbTiN-Nb structure modeled by $(r_{\Delta}, r_H, r_{\sigma}) = (1.8, 1.15, 0.02)$. In these cases, the penetration depths of the S layer in the zero-current state are given by (a) $\lambda_0^{(S)} = \lambda_0^{(\Sigma)} / \sqrt{r_{\Delta} r_{\sigma}} = 2\lambda_0^{(\Sigma)}$, (b) $\lambda_0^{(\text{Nb}_3 \text{Sn})} = 2.2\lambda_0^{(\text{Nb})}$, (c) $\lambda_0^{(\text{NbN})} = 4.4\lambda_0^{(\text{Nb})}$, and (d) $\lambda_0^{(\text{NbTiN})} = 5.3\lambda_0^{(\text{Nb})}$.

T. Kubo, Supercond. Sci. Technol. **34**, 045006 (2021)

補足(実験結果)

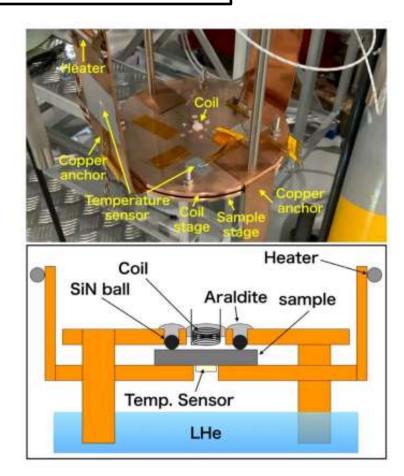


Fig. 3. Copper stage setup for third-harmonic measurement. The upper photograph shows the copper stage setup. The lower panel shows the cross-sectional schematic of the copper stage setup.

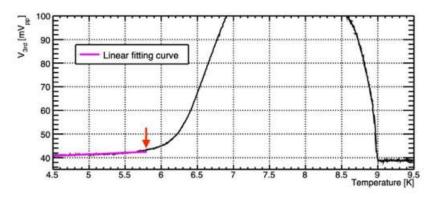


Fig. 10. Typical third-harmonic signal of bulk Nb sample 1. The upper graph shows the phase variation of the third harmonic signal ($\Delta\phi$), while the lower graph shows the variation in the third-harmonic signal strength (V_{3rd}). Note that the third-harmonic signal strength is amplified by a factor of 10 by means of the selectable gain adjustor. The magenta curve is the linear fitting curve to the third-harmonic signal strength in the temperature region lower than the left onset. The red arrow represents the onset of the third-harmonic signal as per our analysis of the third-harmonic signal strength.

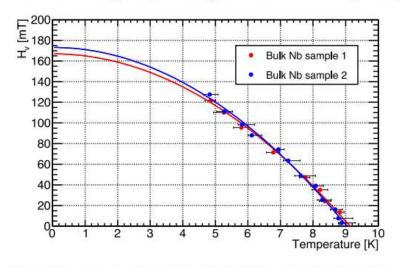


Fig. 11. Temperature dependence of $H_{\rm v}$ of two bulk Nb samples. (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

H. Ito, Vortex penetration field measurement system based on third-harmonic method for superconducting RF materials, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, **955**, 163284 (2020)

H. Ito et la., "Lower critical field measurement of NbN multilayer thin film superconductor at KEK, "Proceedings, 19th International Conference on RF Superconductivity, SRF2019: Dresden, Germany, June 30-July 5, 2019, 632-636

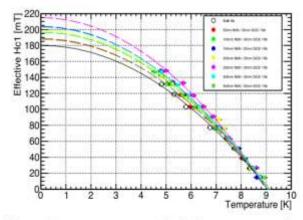


Figure 6: measurement result of the temperature dependence of the effective H_{e1} for NbN-SiO₂-Nb multilayer and comparison with the result of bulk Nb sample.

A comparison of the value of the effective H_{e1} of each NbN-SiO₂-Nb multilayer sample at 0 K with the theoretical prediction [11] is shown in Fig. 7. The open circle represents the measurement values of the effective H_{e1} for the 200 nm sample during the development stage of the measurement setup. The measurement error for the 200 nm sample was 18 mT because the lower limit of the

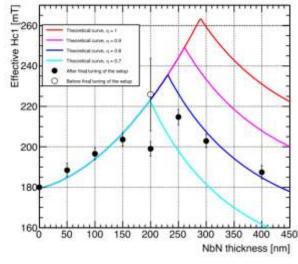


Figure 7: Effective H_{c1} of NbN-SiO₂-Nb multilayer samples vs. thickness of NbN layer and comparison with theoretical prediction. The open circle represents the measurement values of the effective H_{c1} for the 200 nm sample during the development stage of the measurement setup. The closed circles represent the measurement values of the effective H_{c1} for each NbN-SiO₂-Nb multilayer sample after final tuning of the setup.

R. Katayama et al., "Evaluation of the Superconducting Characteristics of Multi-Layer Thin-Film Structures of NbN and SiO2 on Pure Nb Substrate,"

Proceedings, 19th International Conference on RF Superconductivity, SRF2019: Dresden, Germany, June 30-July 5, 2019, 807-809

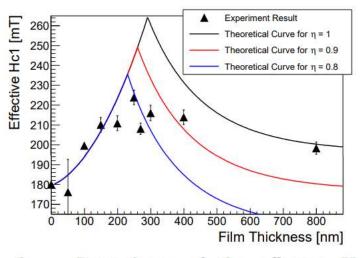


Figure 3: Dependence of the effective Hc1 of NbN/SiO₂/Nb multilayer samples on the thickness of the NbN layer. The theoretical calculation is superimposed for comparison. Black triangles represent the measurement values of the effective H_{C1} for each NbN/SiO₂/Nb multilayer sample.

おわり